L6 ANSWER 7 OF 8 MARPAT COPYRIGHT 2000 ACS

ACCESSION NUMBER:

117:191838 MARPAT

TITLE:

Preparation of (benzimidazolesulfinyl)acetamide

ΙI

derivatives as antiulcer agents

INVENTOR(S):
PATENT ASSIGNEE(S):

Hirai, Koichi; Iwano, Yuji; Tabata, Keiichi Sankyo Co., Ltd., Japan

SOURCE:

Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 18 pp.

CODEN: JKXXAF

DOCUMENT TYPE:

Patent

LANGUAGE:

Japanese

FAMILY ACC. NUM. COUNT:

PATENT INFORMATION:

	PATENT NO.	KIND	DATE	APPLICATION NO.	DATE
GI	JP 04139172	A2	19920513	JP 1990-263301	19901001

which was oxidized with m-ClC6H4CO2OH to give 85% I (R1-R5 = H, R6 = p-MeOC6H4, A = NH) (III). III showed IC50 of 0.8 .mu.g/mL in vitro against H+,K+-ATPase.

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-139172

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	<b>③</b> 公開	平成4年(1992)5月13日
C 07 D 235/28 A 61 K 31/415 31/42	AED	7180-4 C 7475-4 C	0 = 1111	. 364 1 1 (1008) 0 ) ] [3]
31/425 31/44	ACL	7475-4C 7475-4C		
C 07 D 263/58 277/74		7252-4 C 7624-4 C		
# C 12 N 9/99		9164-4 C 8829-4 C		

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全18頁)

❷発明の名称

αースルフイニル置換アセトアミド誘導体

②特 顧 平2-263301

@出 願 平2(1990)10月1日

 ⑩発明者
 平井
 功一

 ⑩発明者
 岩野
 雄次

 ⑩発明者
 田端
 敬一

 ⑪光願人
 三共株式会社

 ⑩代理人
 弁理上大野
 彰夫

東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内 東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内 東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

## 明細書

## 1. 【発明の名称】

αースルフィニル置換アセトアミド誘導体

## 2. 【特許請求の範囲】

## (1)【請求項1】

## 一般式

$$\begin{array}{c|c}
R^2 & \uparrow & 0 & 0 \\
\uparrow & \uparrow & |I| \\
R^3 & \uparrow & |I| \\
\uparrow & SCH-C-NHR^6 \\
R^5 & & & \\
\end{array} (I)$$

〔式中、

R'、R"、R"及びR\*は、同一又は異なって、水素原子又は下記置換基群Aより選択される基を示し、

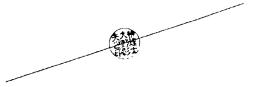
R\*は、水素原子、低級アルキル基又はアリール基を示し、

R \* は、低級アルキル基、アリール基、下記置 機器群Aより選択される基で1万至3個置換され たアリール基、アラルキル基、下記置換基群 A より選択される基で 1 乃至 3 個置換されたアラルキル基、ヘテロアリール基又は下記置換基群 A より選択される基で 1 乃至 3 個置換されたヘテロアリール基を示し、

Aは、酸素原子、硫黄原子又は一般式NR'で表される甚(式中、R'は、水素原子又は低級アルキル基を示す。)を示す。】 で表わされる化合物及びその塩。

## 「置換基群A」

低級アルキル基、低級アルコキシ基、水酸基、保護された水酸基、アミノ基、置換されたアミノ基、保護されたアミノ基、メルカプト基、保護されたメルカプト基、ハロゲン原子及びアラルキル基



## (2)【請求項2】

## 一般式

[式中、

R¹、Rª、Rª及びR⁴は、同一又は異なって、水素原子又は下記置換基群Aより選択される基を示し、

R\*は、水紫原子、低級アルキル基又はアリール基を示し、

R\*は、低級アルキル基、アリール基、下記置 機基群Aより選択される基で1万至3個置換され たアリール基、アラルキル基、下記置換基群Aよ り選択される基で1万至3個置換されたアラルキ ル基、ヘテロアリール基又は下記置換基群Aより 選択される基で1万至3個置換されたヘテロアリ ール基を示し、

Aは、酸素原子、硫黄原子又は一般式NR\*で

2-{(3,5-ジメチル-4-メトキシ-2-ピリジル) メチルスルフィニル}・5-メトキシ-(1H)-ベンズイミダゾール (オメブラゾール) {特開昭 54-141783 号公報記載の化合物]が、胃酸分泌の最終段階に関与する酵素であるH\*.K\*-アデノシントリフォスファターゼ (以下、H\*,K\*-ATPaseと略記する。) を阻害することによって、胃酸分泌を抑制し、抗 潰瘍剤として臨床で有効であることが知られている。

#### 【発明が解決しようとする課題】

本発明者等は、αースルフィニル置換アセトアミド誘導体の合成とその変理活性について、永年に亘り鋭度研究を行なった結果、本発明の化合物(I)が、上記の既知のオメブラゾールに比べ、より強い、H\*, K\*-ATPase酵素阻害活性を有し、優れた変剤となることを見出し本発明を完成した。



表される基(式中、R'は、水素原子又は低級アルキル基を示す。)を示す。〕 で表わされる化合物及びその塩。

#### 「智格基群A)

低級アルキル基、低級アルコキシ基、水酸基、保護された水酸基、アミノ基、置換されたアミノ 基、保護されたアミノ基、メルカプト基、保護されたメルカプト基、ハロゲン原子及びアラルキル 基

#### 3. 【発明の詳細な説明】

#### 【目的】

### 【産業上の利用分野】

本発明は、優れた、胃酸分泌抑制作用及び抗潰 傷作用を有する、新規なαースルフィニル置換ア セトアミド誘導体又はその塩及びその合成中間体 に関する。

#### 【従来の技術】

#### 【構成】

本発明の新規な、α-スルフィニル置換アセト アミド誘導体は、

## 一般式

〔式中、

R'、R"、R"及びR"は、同一又は異なって、水素原子又は下記置換差群Aより選択される基を示し、

R\*は、水素原子、低級アルキル基又はアリール基を示し、

R®は、低級アルキル基、アリール基、下記置換基群Aより選択される基で1万至3個置換されたアリール基、アラルキル基、下記置換基群Aより選択される基で1万至3個置換されたアラルキル基、ヘテロアリール基又は下記置換基群Aより選択される基で1万至3個置換されたヘテロアリ

ール基を示し、

Aは、酸素原子、硫黄原子又は一般式NR'で表される基(式中、R'は、水素原子又は低級アルキル基を示す。)を示す。)を有し、

その合成中間体である化合物は、

#### 一般式

〔式中、

R'、R"、R"及びR'は、同一又は異なって、水素原子又は下記置換基群Aより選択される基を示し、

R <sup>6</sup> は、水素原子、低級アルキル基又はアリール基を示し、

R \* は、低級アルキル基、アリール基、下記置換基群Aより選択される基で1万至3個置換されたアリール基、アラルキル基、下記置換基群Aより選択される基で1万至3個置換されたアラルキ

キシル、4-メチルベンチル、3-メチルベンチル、2-メチルベンチル、3,3-ジメチルブチル、2,2-ジメチルブチル、1,1-ジメチルブチル、1,2-ジメチルブチル、1,3-ジメチルブチル、2,3-ジメチルブチルのような炭素数1 乃至6 個の直鎖又は分枝鎖アルキル基を示し、好適には炭素数1 乃至4 個のアルキル基である。

R® 及びR® の定義における「アリール基」並びにR® の定義における、「下記置換基群Aより選択される基で1乃至3個置換されたアリール基」の「アリール基」とは、例えばフェニル、ナフチルのような炭素数5乃至14個の芳香族炭化水素基を挙げることができ、好適にはフェニル基である。

R の定義における、「アラルキル基」、「下記置換基群 A より選択される基で1乃至3個置換されたアラルキル基」の「アラルキル基」及び置換基群 A の定義における「アラルキル基」とは、

Aは、酸素原子、硫黄原子又は一般式NR'で表される基(式中、R'は、水素原子又は低級アルキル基を示す。)を示す。! を有する。

## 「置換基群A」

低級アルキル基、低級アルコキシ基、水酸基、保護された水酸基、アミノ基、置換されたアミノ 基、保護されたアミノ基、メルカブト基、保護されたメルカブト基、ハロゲン原子及びアラルキル 基

上記一般式(I) において、

R \* 、R \* 、R \* 及び智換基群Aの定義における 「低級アルキル甚」とは、例えばメチル、エチ ル、n-プロビル、イソプロビル、n-ブチル、イソ ブチル、s-ブチル、t-ブチル、n-ベンチル、イソ ベンチル、2-メチルブチル、ネオペンチル、n-ヘ

上記「アリール」が前記「低級アルキル基」に結 合した基をいい、例えば、ベンジル、ナフチルメ チル、ジフェニルメチル、トリフェニルメチル、 1-フェネチル、2-フェネチル、1-ナフチルエチ ル、2-ナフチルエチル、1-フェニルブロビル、2-フェニルブロビル、3-フェニルブロビル、1-ナフ チルプロビル、2-ナフチルプロビル、3-ナフチル ブロビル、1-フェニルブチル、2-フェニルブチ ル、3-フェニルブチル、4-フェニルプチル、1-ナ フチルブチル、2-ナフチルブチル、3-ナフチルブ チル、4-ナフチルブチル、1-フェニルベンチル、 2-フェニルベンチル、3-フェニルベンチル、4-フ ェニルペンチル、5-フェニルベンチル、1-ナフチ ルベンチル、2-ナフチルベンチル、3-ナフチルベ ンチル、4-ナフチルペンチル、5-ナフチルペンチ ル、1-フェニルヘキシル、2-フェニルヘキシル、 3 フェニルヘキシル、4-フェニルヘキシル、5-フ ェニルヘキシル、6-フェニルヘキシル、1-ナフチ ルヘキシル、2-ナフチルヘキシル、3-ナフチルヘ キシル、4-ナフチルヘキシル、5-ナフチルヘキシ

ル、 6-ナフチルヘキシルを挙げることができ、好 適には、「低級アルキル基」の炭素数が1乃至4 個の「アラルキル基」である。

R\*の定義における、「ヘチロアリール基」 及び「下記置換基群Aより選択される基で1万至 3個置換されたヘテロアリール基」の「ヘテロア リール基」とは、硫黄原子、酸素原子又は/及び 窒素原子を1 乃至3 個含む5 乃至7 員の芳香族複 素環基を示し、例えば、フリル、チエニル、ピラ ゾリル、イミダゾリル、オキサゾリル、イソキサ ソリル、チアゾリル、イソチアゾリル、1,2,3-オ キサジアゾリル、トリアゾリル、テトラソリル、 チアジアゾリル、ピリジル、ピリダジニル、ピリ ミジニル及びピラジニルを挙げることができ、好 適には、窒素原子を少なくとも1個含み、酸素原 子又は硫黄原子を含んでいてもよい5乃至7員の 芳香族複素環基を示し、例えば、ピラゾリル、イ ミダソリル、オキサゾリル、イソキサゾリル、チ アゾリル、イソチアゾリル、1,2,3-オキサジアゾ

リル、ピリジル、ピリダジニル、ピリミジエル及 'ぴピラジニルを撃げることができ、さらに好適に は、ピリジル基及びチアゾリル基である。

リル、トリアゾリル、テトラゾリル、チアジアゾ

置換基群Aの定義における、「低級アルコキシ 基」とは、前記「低級アルキル基」が酸素原子に 結合した基をいい、例えば、メトキシ、エトキ シ、n-ブロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキ シ、イソプトキシ、s-ブトキシ、t-ブトキシ、n-ペントキシ、イソペントキシ、2-メチルプトキ シ、ネオペントキシ、n-ヘキシルオキシ、4-メチ ルペントキシ、3-メチルペントキシ、2-メチルペ ントキシ、3.3-ジメチルプトキシ、2.2-ジメチル プトキシ、1.1-ジメチルプトキシ、1.2-ジメチル プトキシ、1.3-ジメチルプトキシ、2.3-ジメチル プトキシのような炭素数1 乃至6 個の直額又は分 枝額アルコキシ基を示し、好適には炭素数1 乃至 核額の直額又は分枝額アルコキシ基である。

置換基群Aの定義における、「保護された水酸 基」の「保護基」としては、反応における保護基 及び生体に投与する際のプロドラッグ化のための 保護基を示し、例えば、ホルミル、アセチル、ブ ロビオニル、ブチリル、イソブチリル、ペンタノ イル、ピバロイル、パレリル、イソパレリル、オ クタノイル、ラウロイル、ミリストイル、トリデ カノイル、バルミトイル、ステアロイルのような アルキルカルポニル基、クロロアセチル、ジクロ ロアセチル、トリクロロアセチル、トリフルオロ アセチルのようなハロゲン化アルキルカルポニル 基、メトキシアセチルのような低級アルコキシア ルキルカルポニル基、(E)-2-メチル-2- ブテノイ ルのような不飽和アルキルカルポニル基等の脂肪 族アシル基:ベンゾイル、α-ナフトイル、β-ナフトイルのようなアリールカルポニル基、2-ブ ロモベンゾイル、4-クロロベンゾイルのようなハ ロゲン化アリールカルボニル基、2,4.6~トリメチ ルベンゾイル、4-トルオイルのような低級アルキ ル化アリールカルポニル基、4-アニソイルのよう

な低級アルコキシ化アリールカルポニル基、4-ニ トロベンゾイル、2-ニトロベンゾイルのようなニ 'トロ化アリールカルボニル基、2-(メトキシカル ボニル)ベンゾイルのような低級アルコキシカル ポニル化アリールカルポニル基、4-フェニルベン ゾイルのようなアリール化アリールカルポニル基 等の芳香族アシル基;テトラヒドロピラン-2- イ ル、3-プロモテトラヒドロピラン-2- イル、4-メ トキシテトラヒドロピラン-4- イル、テトラヒド ロチオピラン-2- イル、4-メトキシテトラヒドロ チオピラン-4- イルのようなテトラヒドロピラニ ル又はテトラヒドロチオピラニル基;テトラヒド ロフラン-2- イル、テトラヒドロチオフラン-2-イルのようなテトラヒドロフラニル又はテトラヒ ドロチオフラニル甚;トリメチルシリル、トリエ チルシリル、イソプロビルジメチルシリル、t-ブ チルジメチルシリル、メチルジイソプロピルシリ ル、メチルジ-t- ブチルシリル、トリイソプロピ ルシリルのようなトリ低級アルキルシリル基、ジ フェニルメチルシリル、ジフェニルブチルシリ

ル、ジフェニルイソプロピルシリル、フェニルジ ィソプロピルシリルのような1 乃至2 個のアリー ル基で置換されたトリ低級アルキルシリル基等の シリル基:メトキシメチル、1,1-ジメチル-1- メ トキシメチル、エトキシメチル、プロポキシメチ ル、イソプロポキシメチル、ブトキシメチル、t-ブトキシメチルのような低級アルコキシメチル 基、2-メトキシエトキシメチルのような低級アル コキシ化低級アルコキシメチル基、2.2.2-トリク ロロエトキシメチル、ビス(2- クロロエトキシ) メチルのようなハロゲン化低級アルコキシメチル 等のアルコキシメチル甚;1-エトキシエチル、1-(イソプロポキシ) エチルのような低級アルコキ シ化エチル基、2,2,2-トリクロロエチルのような ハロゲン化エチル基、2-(フェニルゼレネニル) エチルのようなアリールゼレネニル化エチル基等 の置換エチル基;ペンジル、α-ナフチルメチ ル、β-ナフチルメチル、ジフェニルメチル、ト リフェニルメチル、α-ナフチルジフェニルメチ ル、9-アンスリルメチルのようなし乃至3 個のア

リール基で置換された低級アルキル基、4-メチル ペンジル、2,4,6-トリメチルペンジル、3,4,5-ト <sup>'</sup>リメチルベンジル、4-メトキシベンジル、4-メト キシフェニルジフェニルメチル、2-ニトロベンジ ル、4-ニトロベンジル、4-クロロベンジル、4-ブ ロモベンジル、4-シアノベンジル、ピス(2- ニト ロフェニルトメチル、ピペロニルのような低級ア ルキル、低級アルコキシ、ニトロ、ハロゲン、シ アノ基でアリール環が置換された1乃至3個のア リール基で置換された低級アルキル基準のアラル キル基;メトキシカルボニル、エトキシカルボニ ル、t-ブトキシカルボニル、イソブトキシカルボ ニルのような低級アルコキシカルボニル基、2.2. 2-トリクロロエトキシカルボニル、2-トリメチル シリルエトキシカルボニルのようなハロゲン又は トリ低級アルキルシリル基で置換された低級アル コキシカルポニル基等のアルコキシカルポニル 甚:ビニルオキシカルポニル、アリルオキシカル ポニルのようなアルケニルオキシカルポニル基: ペンジルオキシカルボニル、4-メトキシペンジル

オキシカルボニル、3,4-ジメトキシベンジルオキシカルボニル、2-ニトロベンジルオキシカルボニルのような、1 乃至2 個の低級アルコキシ又はニトロ基でアリール環が置換されていてもよいアラルキルオキシカルボニルをのような反応における保護基とびにロイルオキシメチルオキシカルボニルのような生体に投与する際のブロドラッグ化のための生体内で加水分解され易い保護基を挙げることができ、好適には、脂肪族アシル基及び芳香族アシル基であり、更に、好適には脂肪族アシル基である。

置換基群Aの定義における、「置換されたアミノ基」とは、下記の置換基が1 又は2 個アミノ基を置換している基を示し、該置換基としては、例えば、前記「低級アルキル基」:前記「低級アルコキシ基」、2-メトキシエトキシのような低級アルコキシ基、2,2,2-トリクロロエトキシのようなハロゲン化低級アルコキシ基等

のアルキルオキシ甚;ベンジルオキシ、フェネチ ルオキシ、3-フェニルブロポキシ、α~ナフチル メトキシ、β、ナフチルメトキシ、ジフェニルメ トキシ、トリフェニルメトキシ、α-ナフチルジ フェニルメトキシ、9-アンスリルメトキシのよう な1 乃至3 個のアリール基で置換された低級アル コキシ甚、4-メチルベンジルオキシ、2.4.6-トリ メチルベンジルオキシ、3,4,5-トリメチルベンジ ルオキシ、4-メトキシベンジルオキシ、4-メトキ シフェニルジフェニルメトキシ、2-ニトロペンジ ルオキシ、4-ニトロベンジルオキシ、4-クロロベ ンジルオキシ、4-ブロモベンジルオキシ、4-シア ノベンジルオキシ、4-シアノベンジルジフェニル メトキシ、ピス(2- ニトロフェニル) メトキシ、 ピペロニルオキシのような低級アルキル、低級ア ルコキシ、ニトロ、ハロゲン、シアノ基でアリー ル環が霰換された1乃至3個のアリール基で電換 された低級アルコキシ基等のアラルキルオキシ 基;水酸基;ヒドロキシメチル、2-ヒドロキシエ チル、3-ヒドロキシブロビルのようなヒドロキシ

特開平4-139172 (6)

置換基群Aの定義における、「保護されたアミノ基」とは、下記の保護基が1 又は2 個アミノ基を保護している基を示し、該保護基としては、通常アミノ基の保護基として使用するものであれば限定はないが、好適には、例えば、前記「脂肪族アシル基」;前記「芳香族アシル基」;前記「アルケニルオキシカルボニル基」;前記「アラルキルオキシカルボニル基」;前記「アラルモルオキシカルボニル基」;前記「アラル

ベンゼンスルホン酸塩、 p-トルエンスルホン酸塩 のようなアリールスルホン酸塩、 フマール酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、 酒石酸塩、 薤酸塩、マレイン酸塩等の有機酸塩及びグルタミン酸塩、アスパラギン酸塩のようなアミノ酸塩を挙げることができる。

本発明の化合物 (I) は、分枝内に不斉炭素を有し、各々が R配位、S配位である立体異性体が存在するが、その各々、或いはそれらの混合物のいずれも本発明に包含される。

本発明の化合物(I) において、好適な化合物と しては、

- (1) R\*, R\*, R\*及びR\*が、同一又は異なって、水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、保護された水酸基、保護されたアミノ基又はハロゲン原子である化合物
- (2) R¹、R³、R³及びR⁴が、同一又は異なって、水素原子、炭素数1乃至3個のアルキ

キル基」を挙げることができ、更に好適には、脂 紡族アシル基、芳香族アシル基及びシリル基であ る。

置換基群Aの定義における、「保護されたメルカプト基」の「保護基」としては、通常メルカプトの保護に用いられるものであれば限定はないが、好適には、前記「脂肪族アシル基」及び前記「芳香族アシル基」である。

置換基群Aの定義における、「ハロゲン原子」 としては、弗素、塩素、臭素又は沃素を示す。

本発明の化合物 (I) は、塩にすることができるが、そのような塩としては、好適には、弗化水素酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、沃化水素酸塩のようなハロゲン化水素酸塩、硝酸塩、過塩素酸塩、硫酸塩、燐酸塩等の無機酸塩;メタンスルホン酸塩、トリフルオロメタンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩のような低級アルキルスルホン酸塩、

ル基、炭素数 1 乃至 3 個のアルコキシ基、脂肪族アシルオキシ基、脂肪族アシルアミノ基 又はハロゲン原子である化合物

- (3) R \* 又は/及び R \* が、同一又は異なって、 低級アルコキシ基である化合物
- (4) R\*又は/及びR\*が、同一又は異なって、 炭素数1万至3個のアルコキシ基である化合物
- (5) R\*が、水紫原子又は低級アルキル基である 化合物
- (6) R\*が、水紫原子又は炭素数1乃至3個のア ルキル基である化合物
- (7) R が、低級アルキル基、アリール基、下記置換基群Aより選択される基で1乃至3個置換されたアリール基、アラルキル基、下記置換基群Aより選択される基で1乃至3個置換されたアラルキル基又はヘテロアリール基である化合体
- (8) R \* が、アリール基、下記置換基群Aより選択される基で1乃至3個置換されたアリール

基、アラルキル基、下記置換基群 A より選択 される基で 1 乃至 3 個置換されたアラルキル 基である化合物

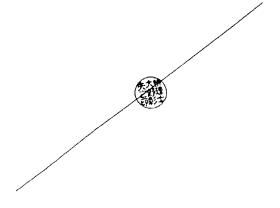
- (9) R°が、下記置換基群Aより選択される基で 1 乃至3 個置換されたアリール基、下記置換 基群Aより選択される基で1 乃至3 個置換さ れたアラルキル基である化合物
- (10) R \* が、低級アルキル基、アリール基、下記 置換基群A \* より選択される基で1万至3個 置換されたアリール基、アラルキル基、下記 置換基群A \* より選択される基で1万至3個 置換されたアラルキル基又はヘテロアリール 基である化合物
- (11) R \* が、アリール基、下記置換基群 A ' より 選択される基で 1 乃至 3 個置換されたアリー ル基、アラルキル基、下記置換基群 A ' より 選択される基で 1 乃至 3 個置換されたアラル キル基である化合物
- (12) R \* が、下記置換基群 A \* より選択される基 で 1 乃至 3 個置換されたアリール基又は下記

## 「置換基群A'」

低級アルキル基、低級アルコキシ基及びハロゲン 原子

本発明の代表的化合物としては、例えば、 第1表に記載する化合物を挙げることができる が、本発明はこれらの化合物に限定されるもので はない。

尚、表中、Phはフェニル基、Bzはペンジル基、 Py (Py-3- はピリジル基の 3 位で結合する基を示す) はピリジル基を示す。



置換基群A´より選択される基で1乃至3個 置換されたアラルキル基である化合物

- (13) R ° が、低級アルコキシ基又はハロゲン原子 で 1 乃至 3 個置換されたアリール又はアラル キルである化合物
- (14) A が、硫黄原子又は一般式 N R \* で表される 基 (式中、R\* は、水素原子又は低級アルキ ル基を示す。) である化合物
- (15) Aが、硫黄原子又は一般式 N R 7 で表される 基 (式中、 R 7 は、水素原子又は炭素数 1 乃 至 3 個のアルキル基を示す。) である化合物
- (16) Aが、硫黄原子又は一般式NHで表される基である化合物

## 「置換基群A」

低級アルキル基、低級アルコキシ基、水酸基、保 護された水酸基、アミノ基、電換されたアミノ 基、保護されたアミノ基、メルカプト基、保護さ れたメルカプト基、ハロゲン原子及びアラルキル

## 第 1 表

又は

例示 化合物	R1	R2	R3	R4	R5	RG	A
1	н	Н	н	Н	н	4-CH_OPh-	s
2	H	H	H	Cl	H	4-CH_OBz-	S
3	Н	H	Cl	H	H	4-C.R.OPh-	s
4	H	Cl	H	H	H	4-CaHeOBz-	s
5	Cl	H	H	Ħ	Н	4-CH_OPh-	0
6	Н	Н	Cl	C1	Ħ	4-CH_OBz-	s
7	H	Ci	Н	Cl	H	4-CaHaOPb-	s
8	CI	H	Н	C1	H	4-CaHaOBz-	S
9	ĸ	Cl	Ci	H	H	4-CH.OPh-	0
10	Cl	Н	Cl	Ħ	H	4-CH,OBz-	S
1 1	C1	C1	H	H	H	4-C±H#0Ph-	S
12	H	Cl	C1	C1	H	4-C.H.OBz-	S
13	C1	H	Cì	Cl	H	4-CH,OPh-	s

例示 化合物	RI	R2	R3	R4	R5	R6	A
1 4	C1	Cl	Н	CI	н	4-CH <sub>#</sub> OBz-	S
15	Cl	CI	CI	H	н	4-CaHsOPh-	S
16	H	ĸ	Н	H	СНа	4-C=H=0Bz-	S
1 7	H	H	K	13	C.H.	4-CH±OPh-	O
18	H	Н	H	K	CH.	3,4,5triCH <sub>2</sub> DPh-	S
19	H	C1	H	H	CH,	4-CaHsOPh-	S
20	Cl	H	H	H	C.H.	4-CzHeOBz-	S
2 1	H	H	Cl	Cl	C∗H,	4-CH <sub>a</sub> OPh-	S
2 2	H	C1	Н	Cl	CH.	4-CH.OBz-	0
23	Cl	Ħ	H	Cl	C.H.	4-C.H.OPh-	S
2 4	H	Cl	C1	H	C.H.	4-CzHsOBz-	S
25	CI	H	Cl	H	CH.	4-CH.OPh-	S
26	Cl	CI	H	H	C.H.	4-CH_OBz-	0
27	H	CI	Cl	C1	C.H.	4-CeHsOPh-	S
28	Cl	H	Cl	Cl	CH.	4-C.H.OBz-	s
29	Ci	Ci	H	Cl	C.H.	4-CH+OPh-	S
30	C1	C1	Cl	H	C.H.	4-CH <sub>*</sub> OBz-	0
3 1	Ħ	H	Н	H	H	4-FPh-	s
3 2	H	K	H	Cl	H	4-C1Ph-	S
33	Н	R	CI	K	Н	2.3-diFPh-	s
3 4	K	CI	ĸ	H	н	3,4-diFPh-	0
3 5	C1	H	H	H	н	3.5-diFPh-	S
36	H	Н	Cl	Cl	н :	2.3-diC1Ph-	s
3 7	Н	Cl	H	C1	H	3.4-diClPh-	S
38	Cl	H	Н	Cl	H	3.5-diClPh-	S

例示 化合物	R1	R2	R3	R4	R5	R6	A
3 9	н	CI	Cl	Н	н	2.3.4-triFPh	 - C
4 0	Cl	H	CI	Н	H	3.4.5-trifPh	- s
4 1	CI	C1	Н	Н	Н	2, 3, 4-triC1P1	h-S
4 2	H	C1	C1	Cl	Н	3,4,5-triC1P	n- S
43	Cl	H	C1	C1	H	4-FBz-	S
4 4	Cl	Cl	H	CI	н	4-C18z-	o
4 5	Cl	Cl	Cl	H	Н	2,3-diFBz-	S
4 6	Н	Н	Н	H	CK.	3,4-diFBz-	S
47	H	н	H	CI	C.H.	3.5-diFBz-	s
48	Н	Н	Cl	H	C.H.	2.3-diCIBz-	0
49	H	C1	H	Н	CH.	3.4-diCIBz-	S
50	Cl	H	H	Н	C.H.	3.5-diClBz-	S
5 1	Н	H	Cl	C1	CaH,	2.3.4-triFBz-	S
52	H	Cl	H	Cl	CH.	3.4.5-triFBz-	s
53	Cl	Н	н	Cl	C.H.	2.3.4-triClBz	- S
5 4	Н	Cl	C1	H	C.H.	3.4.5-triCIBz	- 0
5 5	H	H	H	Н	H	4-CH#0Ph-	NH
5 6	H	H	H	Cl	Н	4-CH+OBz-	NH
5 7	H	H	Cl	H	H	4-CzHsOPh-	NH
58	H	C1	H	Н	Н	4-CaHaGBz-	NH
5 9	Cl	H	Н	H	H	4-CH.OPh~	NH
60	H	н	C1	CI	н	4-CH.OBz-	ни
1 3	Ħ	C1	H	CI	н	4-CaHuOPh-	NH
62	CI	H	H	C1	H	4-CaH,OBz-	НK
63	H	C1	C1	H	Н	4-CH, OPh-	NH

例示 化合物	RI	R2	R3	R4	R5	RG	A
6 4	CI	н	C1	Н	н	4-CH±OBz-	NH
6 5	13	CI	H	н	H	4-C.H.OPh-	MH
6 6	H	н	Н	Н	H	3.4.5triCH_OP	n- MH
67	C1	H	C1	C1	Н	4-CH+OPh-	NH
68	C1	CI	H	CI	H	4-CH=OBz-	NH
6 9	C1	CI	C1	H	H	4-C.H.OPh-	NH
70	H	H	H	H	СН.	4-CaHeOBz-	NH
7 1	H	H	В	H	H :	2-CH:0-Py-5-	NH
72	H	Ħ	H	H	Н 2	.6-diCH±0~Py-3	- NH
73	H	Cl	H	Н	CH.	4-CzHsOPh-	NH
74	Cl	K	H	H	C.H.	4-C.H.OBz-	NН
7 5	H	H	Cl	Cl	C.H.	4-CHaOPh-	NH
76	H	Cl	Н	C1	СН.	4-CH.OBz-	NH
77	Н	H	H	H	H	6-C1-Py-2-	MН
78	H	Cl	Cl	H	C.H.	4-C.H.OBz-	NH
79	C1	H	C1	H	СН∗	4-CH_OPh-	NH
8 0	Cl	Cl	H	H	C.H.	4-CH.OBz-	NH
8 1	H	Cl	Cl	C1	C.H.	4-C.H.OPh-	KН
8 2	Cl	Н	Cl	Cl	CH :	4-CaHaOBz-	NH
8 3	Cl	C1	H	Cl	C.H.	4-CH+0Ph-	NH
8 4	CI	Cl	C1	H	C.H.	4-CH:0Bz-	NH
8 5	H	H	Н	/ H	H	4-FPh-	NH
8 6	H	H	H	CI	H	4-C1Ph-	NH
8 7	H	Н	C1	H	Н	2.3-diFPh-	NH
88	H	Ci	Н	H	Н	3.4-diFPh-	MH

例示 化合物	RI	R2	R3	R4	R5	. R6	A
8 9	C1	Н	Н	Н	К	3,5-diFPh-	Ni
90	H	Н	C1	C1	н	2.3-diC1Ph-	N
9 1	H	CI	Н	C1	н	3.4-diCIPh-	NE
9 2	Cl	H	H	C1	н	3,5-diClPh-	NH
93	Ħ	Cl	Cl	H	н	2,3,4-triFPh	- NH
9 4	CI	H	Cl	Н	н	3, 4, 5-triFPh	- NH
95	Cl	Cl	H	H	H	2,3,4-triC1P	h-NH
96	H	Cl	Cl	Cì	н	3.4.5-triC1P	h-NH
97	C I	H	C1	Cl	Н	4-FBz-	NH
98	C1	C1	H	CJ	H	4-C1Bz-	NH
99	C 3	CI	CI	Н	H	2,3-diFBz-	МH
100	H	Н	H	Н	СН.	3.4-diFBz-	NH
101	H	H	Н	13	CzHs	3,5-diFBz-	NH
102	Н	K	CI	H	C.H.	2.3-diClBz-	NH
103	Н	Cl	H	H	СН∗	3.4-diClBz-	NH
104	Cl	H	Н	H	C.H.	3.5-diClBz-	NH
105	Н	Н	Cl	Cl	С.Н.	2.3,4-triFBz-	- мн
106	Н	Cl	H	Cl	CH .	3.4.5-triFBz-	- NH
07	C1	Н	H	Cl	C.H.	2, 3, 4-triC1B2	z-NH
801	H	C1	C1	H	C.H.	3.4.5-triClB2	-NH
09	H	Н	H	СН.	Н	4-Cf1.0Bz-	S
10	Н	H	CH2	H	Н	4-CallaDPh-	S
1 1	H	CH,	H	H	Н	4-C.H.OBz	S
12	CH.	Н	H	Н	Н	4-CH <sub>2</sub> OPh-	0
13	H	н	CH.	CH,	н	4-CH = 0Bz-	S

例示	R 1	R2	R3	R4	R5	R6	A
化合物	_						
1 1 4	Н	CH.	H	CH.	Н	4-CzH.OPh-	5
115	CH.	H	Ħ	CH.	H	4-C:H:OBz-	S
116	H	CH.	CH x	H	H	4-CH:0Ph-	C
i i 7	CH z	В	CH 2	ä	Ħ	4-CH2OBz-	S
118	€H₃	CH.	Н	Ħ	K	4-CzNaDPh-	S
119	Н	CH.	CH.	CH.	H	4-C.H.DBz-	S
120	СН≖	Н	CH.	CH.	H	4-CH <sub>3</sub> OPh-	5
121	CH2	CH.	H	CH,	H	4-CH,OBz-	5
122	CH.	CH.	CH.	Н	H	4-CzHsOPh-	S
123	Н	H	H	Н	CH.	4-C.H.OBz-	S
124	H	H	H	CH.	C.H.	4-CH_OPh-	C
125	H	Н	СН∎	H	CaH,	4-CH.OBz-	S
126	H	CH:	К	Н	CH.	4-CeHeOPh-	S
127	CH =	H	H	H	C.H.	4-C.H.OBz-	S
128	H	H	CH.	CH,	C.H.	4-CH, DPh-	
129	H	CH.	H	СН.	CH.	4-CH.OBz-	C
130	CH.	H	Н	CH,	C.H.	4-CaHsOPh-	S
1 3 1	H	CH.	CH.	H	C.H.	4-CzHaOBz-	S
1 3 2	CH.	H	CH.	H	CH.	4-CH.OPh-	S
1 3 3	CH »	CH,	H	Н	CzHs	4-CH:0Bz-	0
134	H	CH.	CH.	CH.	CaH,	4-C*H*OPh-	S
135	CHs	H	CH a	CH:	CH.	4-CzHaOBz-	S
136	CH 3	CH.	н	CH.	C.H.	4-CH = OPh -	S
1 3 7	CH.	CH .	CH.	Н	C.H.	4-CH = OBz-	0
138	H	H	H	H	H	4-FPh-	S

例示 化合物	RI	R2	R3	R4	R5	R6	A
139	R	Н	H	CH,	К	4-C1Ph-	s
i 4 0	H	H	CH.	Н	H	2.3-diFPh-	s
141	Ħ	CH.	X	H	H	3, 4-diFPh-	0
142	CH.	H	H	H	H	3,5-diFPh-	s
143	H	H	CH.	CH,	H	2.3-diC1Ph-	S
144	Н	CH.	H	CH.	H	3,4-diC1Ph-	S
1 4 5	CH a	H	H	CH.	H	3,5-diC1Ph-	s
146	H	CH.	CK,	H	H	2. 3. 4-triFPh	- 0
147	CH.	H	CH.	H	H	3.4.5-triFPh	- s
148	CH.	CH:	H	H	H	2.3,4-triC1P	h-S
149	H	CH.	CH.	CH.	Н	3, 4, 5-triClP	h-S
150	CH.	H	CH .	CH.	H	4-FBz-	S
151	CH.	CH.	R	CH.	H	4-C1Bz-	0
152	CH.	CH.	CH.	H	Ħ	2,3-diFBz-	s
153	H	H	ĸ	H	CH.	3.4-diFBz-	S
154	H	н	H	CH.	C.H.	3,5-diFBz-	s
155	H	Н	CH.	H	C.H.	2.3-diClBz-	0
156	H	CK.	H	H	CH.	3,4-diClBz-	S
157	CH.	H	H	H	C.H.	3,5-diCiBz-	S
158	Ħ	Н	CH.	CH.	C.H.	2.3.4-triFBz-	·s
159	H	CH.	H	CH.	CH:	3,4.5-triFBz-	·s
160	CH.	H	H	CH.	C.H.	2,3,4-triClB	r-S
161	H	CH.	CH.	H	C.H.	3,4,5-triC1B	z-0
162	H	H	H	CH.	H	4-CH = 0Bz-	NH
163	H	H	CH.	Н	н	4-C.H.OPh-	NH

例示 化合物	R1	R2	R3	R4	R5	R6	A
164	н	CH:	Н	н	Н	4-CzHsOBz-	ни
165	CH.	H	H	H	H	4-CH:OPh-	NH
166	H	H	CH.	CH.	R	4-CH = 0Bz-	NH
167	Н	CH.	Ħ	CH.	Ħ	4-CzHsOPh-	NH
168	CH.	H	H	CH.	H	4-CzHsOBz-	NH
169	H	CH.	CH.	Н	H	4-CH+0Ph-	NH
170	CH.	H	CH.	K	H	4-CH:OBz-	МН
171	CH.	CH.	Н	Н	Ħ	4-CzHsOPh-	NH
172	Н	CH.	CH.	CH.	H	4-C2H,OBz~	NH
173	CH.	H	CH.	CH.	н	4-CH <sub>3</sub> 0Ph-	NH
174	CH.	CH.	H	CH.	H	4-CH <sub>2</sub> OBz-	NH
175	CH.	СН.	CH.	H	H	4-CaHsOPh-	NH
176	H	H	H	Н	CH.	4-C.H.OBz-	NK
177	H	H	H	CH.	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	4-CH = OPh-	NH
178	Ħ	H	CH.	H	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub>	4-CH <sub>3</sub> OBz-	NH
179	H	CH.	Ħ	H	CH.	4-CzHsDPh-	NH
180	CH,	Ħ	H	H	C.H.	4-C.H.OBz-	NH
181	H	H	CH,	CH.	C.H.	4-CH = 0Ph-	NH
182	И	CH:	н	CH,	CH ₌	4-CH:08z-	NH
183	CH.	H	H	CH .	C.H.	4-C.H.OPh-	ΝН
184	H	CH.	CH.	H	C.H.	4-CzHaOBz-	NH
185	CH.	H	CH.	H	СН,	4-CH # OPh-	NH
186	CH.	CH.	H	H	C.H.	4-CH±OBz-	NH
187	Н	CH.	CH.	CH.	C.H.	4-CaHaOPh-	MH
188	CH.	Н	CH.	CH.	CH,	4-CzHsOBz-	NH

例示	Rl	R2	R3	R4	R5	R6	A
化合物							
189	CH.	CH.	Н	CH.	C.H.	4-CH_OPh-	KM
190	CH.	CH.	CH2	H	C.H.	4-CH.OBz-	NH
191	H	Ħ	K	H	H	4-FPh-	NH
i 9 2	H	H	H	CH.	H	4-C1Ph-	ИH
193	H	H	CH.	H	H	2,3-diFPh-	MH
194	H	CH∗	H	H	H	3.4-diFPh-	MH
195	CH.	H	K	H	H	3,5-diFPh-	NH
196	H	K	CH.	CH .	H	2.3-diC1Ph-	NH
197	Н	СН≖	H	CH .	H	3,4-diC1Ph-	NH
198	CH.	H	Н	CH .	H	3.5-diClPh-	NH
199	H	CH.	CH:	H	H	2,3,4-triFPh-	NH
200	CH.	H	СН "	Н	H	3.4,5-triFPh-	NH.
201	CH.	CH.	H	Н	H	2.3.4-triC1Ph	-NH
202	H	CH a	CH.	CH.	H	3.4.5-triC1Ph	-NH
203	Сн≖	Н	CH.	CH.	H	4-FBz-	NK
204	CH.	CH.	H	CH.	H	4-CIBz-	NH
205	CH2	CH.	CH.	H	H	2.3-diFBz-	NH
206	K	H	H	H	CH.	3.4-diFBz-	NK
207	Н	H	H	CH.	C.H.	3.5-diFBz-	NH
208	Н	H	CH.	H	C.H.	2,3-diC1Bz-	NH
209	H	СН.	H	H	CH.	3,4-diC1Bz-	NH
210	CH.	H	H	H	C.H.	3,5-diC1Bz-	MH
2 1 1	Н	Н	CH.	CH.	CaH,	2,3,4-triF8z-	NH
212	H	CH.	H	CH.	CH.	3,4,5-triFBz-	МH
213	CH.	н	H	CH .	СъНъ	2,3,4-triC1Bz	-NH

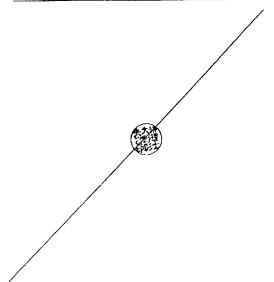
例示 化合物	R1	R2	R3	R4	R5	R6	A
214	H	CH <sub>3</sub>	CH.	H	C.H.	3, 4, 5-triC18	z-NH
2 1 5	Ħ	H	H	CH <sub>2</sub> O	H	4-CH.OBz-	S
216	H	H	CH <sub>2</sub> O	H	H	4-C2H40Ph-	S
217	H	CH <sub>a</sub> D	H	H	H	4-C.H.OBz-	S
218	CH <sub>2</sub> O	H	H	H	H	4-CH±OPh-	0
219	H	H	CH.O	CH .O	H	4-CH=OBz-	s
220	Ħ	CK*0	H	CH.O	H	4-C.H.OPh-	S
221	CH=O	H	H	CH.O	H	4-C:H:08z-	s
222	R	CH.O	CR*O	H	H	4-CH.OPh-	0
223	CH .O	H	CH.O	H	H	4-CH <sub>2</sub> OBz-	S
224	CH.O	CH.O	H	H	H	4-CzH.OPb-	S
2 2 5	H	CH.O	CH <sub>2</sub> O	CH.O	H	4-C.H.OBz-	S
226	CH.O	8	CH <sub>2</sub> O	CH*0	H	4-CH.OPh-	S
227	CH20	CH.O	H	CH*0	H	4-CHaOBz-	S
228	CH.O	CH.O	CH = O	H	H	4-CallsOPh-	S
229	Ħ	H	H	H	CH:	4-CaHeOBz-	S
230	H	H	Ħ	CH .O	CzHs	4-CHaOPh-	0
231	Ħ	H	CH.O	H	CzH,	4-CH#OBz-	S
232	H	CH*0	H	H	CH.	4-C.H.OPh-	S
233	CH=0	H	H	H	C.H.	4-CaHeOBz-	S
234	H	H	CH.O	CH*0	C.H.	4-CH=0Ph-	S
235	H	CH <sub>2</sub> O	H	CH*0	CH.	4-CH:OBz-	0
236	CH*O	Н	H	CH*O	C.H.	4-CaHsOPh-	S
237	H	CH.O	CH*O	H	CaH.	4-C.H.OBz-	S
238	CH*0	H	CH*0	H	CH.	4-CH#OPh-	S

例示	R1	R2	R3	R4	R5	R6	A
化合物							
239	CH <sub>2</sub> O	CH <sub>*</sub> 0	Н	н	CaHs	4-CH <sub>+</sub> OBz-	0
240	H	CH.O	CH 3 O	CH*O	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub>	4-C <sub>*</sub> H <sub>*</sub> OPh-	S
241	CH <sub>3</sub> O	H	CK*O	CH <sub>*</sub> O	CH.	4-C:H:OBz-	S
242	CH <sub>2</sub> O	CH.O	H	CH . O	C2H5	4-CH.OPh-	S
243	CH <sub>3</sub> O	CH <sub>2</sub> O	CH <sub>2</sub> O	H	CaH,	4-CH # 0Bz-	0
244	H	H	H	CH <sub>2</sub> O	H	4-CH2OPh-	S
245	H	H	CH.O	H	H	2,3-diFPh-	S
246	H	CH.O	H	H	H	3,4-diFPh-	0
247	CH <sub>2</sub> O	Н	H	H	H	3,5-diFPh-	S
248	H	H	CK.O	CH*0	н	2,3-diClPh-	S
249	H	CH.O	Н	CH*O	H	3,4-diC1Ph-	S
250	CH = O	H	H	CH <sub>2</sub> O	H	3,5-diC1Ph-	S
251	R	CH.O	CH.O	H	H	2,3,4-triFPh-	0
252	CH.O	H	CH 30	H	н	3.4.5-triFPh-	S
253	CH.O	CH.O	Ħ	H	H	2,3,4-triC1Ph	- S
254	H	CH.O	CH <sub>*</sub> 0	CH <sub>2</sub> C	H	3,4,5-triC1Ph	- S
255	CH∗0	H	CH <sub>2</sub> O	CH <sub>2</sub> O	H	4-FBz-	S
256	CH*O	CK*0	H	CH.O	H	4-C1Bz-	0
2 5 <b>7</b>	CH.O	CH.O	CH.O	H	H	2,3-diFBz-	S
258	H	H	H	Н	CH.	3,4-diFBz-	S
259	H	H	H	CH <sub>2</sub> O	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	3.5-diFBz-	S
260	Н	H	CH = 0	H	C <sub>2</sub> H <sub>7</sub>	2,3-diC1Bz-	0
261	H	CH <sub>2</sub> O	H	H	CH*	3,4-diClBz-	S
262	CH*0	Н	Н	H	CzHs	3.5-diClBz-	S
263	H	H	CH 3 D	CH.O	C.H.	2,3,4-triFBz-	S

例示 化合物	R1	R2	R3	R4	RS	R6	A
264	Н	CH.O	Н	CH = 0	CH.	3,4,5-triFBz	- s
265	CH=O	H	H	CK*0	C.H.	2, 3, 4-triC1B	z-S
266	H	CH.O	CH±0	H	C.H.	3,4,5-triC1B	z-0
267	H	Ħ	H	CH <sub>2</sub> O	H	4-CH_0Bz-	M
268	H	H	CH .O	H	H	4-CzHsOPh-	NE
269	H	CH.O	H	R	H	4-C.H.08z-	N
270	CH.O	Ħ	H	H	H	4-CH <sub>2</sub> OPh-	N
271	H	H	CH .O	CH.O	H	4-CH:OBz-	N
272	Ħ	CH.O	H	CH <sub>2</sub> O	H	4-CalleOPh-	N)
273	CH <sub>2</sub> O	H	H	CH <sub>2</sub> 0	H	4-CeHsOBz-	N
274	H	CH.O	CH <sub>2</sub> 0	H	Ħ	4-CH±OPh-	N
275	CH.O	H	CH . O	H	H	4-CH <sub>1</sub> OBz-	N
276	CH.O	CH.O	H	H	Н	4-C:H:OPh-	N)
277	H	CH.D	CH a O	CH • C	H	4-C:H:OBz-	N
278	CH*0	H	CH . O	CH*0	H	4-CHaDPb-	N
279	CH.O	CH . O	H	CH.O	H	4-CH:08z-	N
280	CH .O	CH = O	CH <sub>2</sub> O	Ħ	H	4-CaHsOPh-	N
281	H	H	H	H	CH.	4-C.R.OBz-	Ni
282	Н	H	H	CH.O	CzHs	4-CH <sub>2</sub> OPh-	N)
283	H	H	CH.O	Я	C.H.	4-CH <sub>3</sub> OB <sub>2</sub> -	N)
284	H	CH*O	H	H	CH.	4-C=H=OPh~	N
285	CH • O	H	H	K	C.H.	4-C.H.OBz-	N
286	H	H	CH .O	CH • 0	C.H.	4-CH.OPh-	N
287	H	CH.O	H	CH.O	CH.	4-CH:OBz-	M
288	CH <sub>*</sub> O	H	H	CH.O	C.H.	4-C.H.OPh-	N:

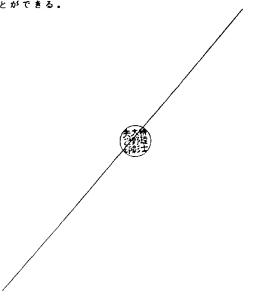
例示 化合物	RI	R2	R3	R4	R5	R6	A
289	н	CH.O	CH <sub>2</sub> O	Н	C.H.	4-C.H.OBz-	NH
290	CH*O	H	CH≥0	H	CH.	4-CH + 0Ph-	NH
291	CH*O	CH*O	H	H	C.H.	4-CH:OBz-	NH
292	H	CH <sub>2</sub> O	CH <sub>3</sub> O	CH.O	CaH+	4-CaHsOPh-	NH
293	CK*0	H	CH = O	CH.O	CH.	4-C:HsOBz-	NH
294	CK*0	CH,D	H	CH.O	C.H.	4-CH = OPh-	NH
295	CH.O	CH*0	CH = 0	H	CaH,	4-C1Bz-	MH
296	H	H	H	CH <sub>2</sub> O	H	4-C1Ph-	NH
297	H	H	CH*0	H	Н	2.3-diFPh-	NH
298	H	CH*O	H	H	H	3,4-diFPh-	HK
299	CH <sub>2</sub> 0	H	ĸ	H	H	3,5-diFPh-	H
300	Н	Н	CH <sub>*</sub> O	CH <sub>*</sub> O	Н	2,3-diC1Ph-	HM
301	Н	CH.O	H	CH <sub>2</sub> 0	H	3,4-diCIPh-	NH
302	CH <sub>2</sub> O	H	H	CH.D	H	3,5-diClPh-	NH
303	H	CH*O	CH*0	H	H	2,3.4-triFPh-	NH
304	CH*O	H	CH₂0	H	H	3,4,5-triFPh-	NH
305	CH.O	CH <sub>2</sub> O	H	H	Ħ	2,3,4-triC1Ph	-NH
306	H	CH .O	CH <sub>3</sub> 0	CH = 0	H	3,4,5-triC1Ph	-NH
307	CH <sub>3</sub> 0	Н	CH <sub>2</sub> O	CH O	K	4-FBz-	NH
308	CH.O	CH.O	Ħ	CH • O	H	4-C1Bz-	NH
309	CH <sub>2</sub> O	CH 2O	CH <sub>3</sub> O	H	H	2.3-diFBz-	NH
310	H	H	H	H	CH z	3,4-diFBz-	MH
311	H	Ħ	H	CH .O	C.H.	3.5-diFBz-	HK
3 1 2	H	H	CH . O	H	C.H.	2.3-diC1Bz-	H
313	н	CH.O	Н	Н	CH.	3.4-diCIBz-	NH

例示 化合物	R)	R2	R3	R4	R5	R6	A
3 1 4	CH.∎O	Н	Н	Н	CaH.	3.5-diClBz-	НH
3 1 5	Н		CH,O	CH.O	CaH.	2,3,4-triFBz-	HM
3 1 6	Н	CH.O	H	CH <sub>2</sub> O	CH.	3,4,5-triFBz-	ΝН
3 1 7	CH.O	Н	H	CH <sub>2</sub> O	C.K.	2, 3, 4-triC1Bz	-NH
3 1 8	H	CH.O	CH.O	H	C.H.	3.4.5-triClBz	-NH



55、66、70、71、72、77、111、 116、146、156、169及び184の化 合物を挙げることができる。

本発明のα-スルフィニル置換アセトアミド誘導体は、以下に記載する方法によって製造することができる。



上記例示化合物のうち、好適な化合物として tt. 1. 3. 4. 9. 16. 17. 18. 19. 24.31.33.34.39.46.48. 49,54,55,57,58,63,64, 66, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 85, 87, 88, 93, 100, 102, 103, 108, 110, 111, 116, 123, 125, 126, 131, 138, 140, 141, 146, 153, 155, 156, 161, 163, 164, 169, 176,178,179,184,191, 193, 194, 199, 206, 208, 209, 214, 216, 217, 222, 229, 231, 232, 237, 245, 246, 251, 258, 260, 261, 266, 268, 269, 274, 281, 283, 284, 289, 297, 298, 303、310、312、313及び318の化 合物を挙げることができる。

更に、好適な化合物としては、1、18、

上記式中、R1、R2、R3、R4、R5、R6及びAは前記と同意義であり、X及びYは、同一又は異なって、塩素、臭素、沃素のようなハロゲン原子:メタンスルホニルオキシ、エタンスルホニルオキシのような低級アルカンスルホニルオキシ、オキシストカロゲノ低級アルカンスルホニルオキシを又はベンゼンスルホニルオキシ、p-トルエンスルホニルオキシのようなアリールスルホニルオキシ基等の脱離基を示す。

第1工程は、酢酸の活性誘導体(1) とアミン化合物(2) を、溶媒中、塩基の存在下又は非存在下に反応させ、アセトアミド誘導体(3) を製造する工程である。

使用される溶媒としては、反応に関与せず、出 発物質をある程度溶解するものであれば特に限定 はないが、好適には、ヘキサン、ヘブタンのよう な脂肪族炭化水素類:ペンゼン、トルエン、キシ

エン、1.4-ジアザビシクロ [2.2.2] オクタン (DAB CO) 、1.8-ジアザビシクロ [5.4.0] ウンデク・7-エン (DBU) のような有機塩基類を挙げることができる。

反応温度は、-20 ℃乃至80℃で行なわれるが、 好適には、0 ℃乃至50℃である。

反応時間は、主に反応温度、原料化合物又は使用される溶媒の種類によって異なるが、通常I乃至20時間である。

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し、又、不溶物が存在する場合には適遇により除去した後、水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、溶剤を留去することによって構築を加え、水洗後、溶剤を留ますることによって常いる。例えば再結晶、再沈殿又はクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

第2工程は、第1工程で製造したアセトアミド誘導体(3) とメルカブタン誘導体(4) を、溶媒

レンのような芳香族炭化水素類;メチレンクロリド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタンのようなハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロビルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルホスホロトリアミドのようなアミド類を挙げることができる。

使用される塩基としては、通常の反応において塩基として使用されるものであれば、特に限定はないが、好適には炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩:炭酸水素カリウムのようなアルカリカム、水酸化カリウム、水酸化カリウム、水酸化カリウム、水酸化カリウム、水酸化カリウム、水酸化カリウム、水酸化カリウム、水酸化カリウム、水酸化カリウム、水水酸化カリウム、水水酸化カリウム、水水酸化カリウム、水水の大量、水水の大量、シイソプロピルエチルアミン、 N-N-ジェチルとリン、 N-N-ジメチルアニリン、1,5-ジアザビシクロ [4.3.0] ノナ-5-

中、塩基の存在下に反応させ、スルフィド化合物 (5) を製造する工程である。

使用される溶解をしては、反応を阻害せず、思定な物質をある程度溶解するものであれば特に限ロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタンのようなイリロゲン化化炭素、ジクロロエタンのようなイナロゲン化炭化水素類:ジェチルエーテル、ジオール、ローブロバノールのようなアルコール類:メテルコール類:メアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルホルムアミド、ベキサメチルホスルホキシトカなアにようなスルホキシド類を挙げることができる。

使用される塩基としては、通常の反応において 塩基として使用されるものであれば特に限定はないが、好適には炭酸ナトリウム、炭酸カリウムの ようなアルカリ金属炭酸塩;炭酸水素ナトリウム 、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属炭酸水 紫塩: 水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素 化カリウムのようなアルカリ金属水素化物: 水酸 化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化バリウム のようなアルカリ金属水酸化物等の無機塩基類: ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシドの ようなアルカリ金属アルコキシド類; トリエチル アミン、トリブチルアミン、ジイソブロビルエチ ルアミン、N-メチルモルホリン、ビリジン、

4-{N,N- ジメチルアミノ} ビリジン、N,N-ジメチルアニリン、N,N-ジエチルアニリン、1,5-ジアザビシクロ [4.3.0] ノナ-5- エン、1,4-ジアザビシクロ [2.2.2] オクタン (DABCO) 、1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] ウンデク- 7-エン (DBU) のような有機塩蒸頻又はブチルリチウム、リチウムジイソブロビルアミドのような有機金属塩基類を挙げることができる。

反応温度は0 ℃乃至100 ℃で行なわれるが、好 適には、20℃乃至60℃である。

反応時間は、主に反応温度、原料化合物又は使用される溶媒の種類によって異なるが、通常1万

リド、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタンのようなハロゲン化炭化水素類:酢酸エチル、酢酸プロビル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル類;ジエチルエーテル、ジイソプロビルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類:メタノール、エタノール、n-プロパノール、イソプロパノールのようなアルコール類及び酢酸のような有機酸を挙げることができる。

至20時間である。

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し、又、不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、水と混和しない有機溶媒を加え、水洗後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又はクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

第3工程は、第2工程で得られたスルフィド化合物の職賃原子を、溶媒中、酸化剤により酸化し、所望により、R1、R2、R3、R4及び/又はR6が、保護された水酸基、保護されたアミノ基及び/又は保護されたメルカブト基を有する場合には、その保護基を除去し、本発明の目的化合物(6)を製造する工程である。

主工程で使用される溶媒としては、反応を阻害 せず、出発物質をある程度溶解するものであれば 特に限定はないが、好適には、水;メチレンクロ

ような亜塩素酸塩類又はDMSO酸化に使用される試薬(ジメチルスルホキシドとジシクロヘキシルカルボジイミド、オキザリルクロリド、無水酢酸若しくは五酸化燐との錯体又はピリジン-無水硫酸の錯体)を挙げることができる。

反応温度は 0 ℃乃至100 ℃で行なわれるが、好適には、10℃乃至50℃である。

反応時間は、主に反応温度、原料化合物又は使用される溶嫌の種類によって異なるが、通常1乃至20時間である。

所望の工程である、保護基の除去はその種類に よって異なるが、一般にこの分野の技術において 周知の方法によって以下の様に実施される。

水酸基の保護基が、シリル基の場合には、通常 弗化テトラブチルアンモニウムのような弗累アニ オンを生成する化合物で処理することにより除去 する。反応溶媒は反応を阻害しないものであれば 特に限定はないが、テトラヒドロフラン、ジオキ サンのようなエーテル類が好適である。反応温度 及び反応時間は特に限定はないが、通常室温で10 乃至18時間反応させる。

又、液体アンモニア中若しくはメタノール、エ タノールのようなアルコール中において、 -78 ℃ ~-20 ℃で、金属リチウム若しくはナトリウムを

水酸基の保護基が、アルコキシメチル基、テトラヒドロピラニル基、テトラヒドロチオピラニル基、テトラヒドロチオピラニル 基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロチオフラニル基又は置換されたエチル基である場合には、通常溶媒中で酸で処理することにより除去することができる。使用される酸としては、好適に 作用させることによっても除去できる。

更に、塩化アルミニウムー沃化ナトリウム又は トリメチルシリルイオダイドのようなアルキルシ リルハライド類を用いても除去することができ る。反応は溶媒の存在下に行なわれ、使用される 反応は溶媒の存在下に関与しないものであれ ば特に限定はないが、好適には、アセトニトリル のようなニトリル類、メチレンクロリド、クロリ ホルムのようなハロゲン化炭化水素類又はごれら の混合溶媒が使用される。反応温度は出発物質等 によって異なるが、通常は0℃乃至50℃である。

尚、好適には、塩化アルミニウムー沃化ナトリウムが用いられる。

水酸基及び/又はメルカプト基の保護基が、脂肪族アシル基、芳香族アシル基又はアルコキシカルボニル基である場合には、溶媒の存在下に、塩基で処理することにより除去することができる。塩基としては、化合物の他の部分に影響を与えないものであれば特に限定はないが、好適にはナトリウムメトキシドのような金属アルコラート類、

は塩酸、酢酸一硫酸、p-トルエンスルホン酸又は酢酸等であるが、ダウェックス 5 0 W のような強酸性の陽イオン交換樹脂も使用することができる。使用される溶媒としては本反応に関与しないタノールのようなアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサンのようなエーテル類である。反称 選及び反応時間は出発物質及び用いる酸の種類 等によって異なるが、適常は 0 ℃乃至 50℃で、10 分乃至 1 8 時間である。

水酸基の保護基が、アルケニルオキシカルボニル基である場合は、通常前記水酸基の保護基が脂肪族アシル基、芳香族アシル基又はアルコキシカルボニル基である場合の除去反応の条件と同様にして塩基と処理することにより脱離させることができる。

尚、アリルオキシカルボニルの場合は、特にバラジウム及びトリフェニルホスフィン若しくはニッケルテトラカルボニルを使用して除去する方法

## 特別平4-139172 (45)

る。 尚、上記のような水酸基及び/又はメルカプト

が簡便で、副反応が少なく実施することができ

尚、上記のような水酸基及び/又はメルカプト 基の保護基を除去する操作によって、アミノ基の 保護基が同時に除去されることもある。

上記の水酸基の保護基の除去反応、メルカプト 基の保護基の除去反応及びアミノ基の保護基の除 去反応は、順不同で希望する除去反応を順次実施 することができる。

アミノ夢の保護基が、シリル夢の場合に は、前記水酸夢の保護基がシリル基の場合の除去 反応と同様に行う。

アミノ基の保護基が、脂肪族アシル基、芳香族アシル基又はアルコキシカルボニル基である場合には、水性溶媒の存在下に酸又は塩基で処理することにより除去することができる。酸としては、塩酸、硫酸、リン酸、臭化水素酸が用いられ、塩基としては、化合物の他の部分に影響を与えないものであれば特に限定はないが、好適には炭酸ナ

脂肪族アシル基、芳香族アシル基又はアルコキシカルボニル基である場合の除去反応の条件と同様にして塩基と処理することにより脱離させることができる。尚、アリルオキシカルボニルの場合は、特にパラジウム及びトリフェニルホスフィン若しくはニッケルテトラカルボニルを使用して除去する方法が簡便で、顧反応が少なく実施することができる。

反応終了後、本反応の目的化合物は常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し、又、不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、水と混和しない有機溶解を加え、水洗後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈段又はクロマトグラフィー等によって更に精製できる。

アミノ基の保護基が、アラルキル基又はアラルキルオキシカルボニル基である場合には、水酸基の保護基が、アラルキル基又はアラルキルオキシカルボニル基である場合の除去と同様にして行われる。

アミノ基の保護基がアルケニルオキシカルボニ ル基である場合は、通常前記アミノ基の保護基が

#### 【効果】

## in vitroにおけるH\*, K\*-ATPase阻害作用

・ ブタの新鮮な胃底腺よりサッコマーニ

(Saccomani) らの方法 [J.Biol.Chem., 251 巻. 7690頁(1976年)] に従い、鋼製したミクロゾー ム画分をH\*,K\*-ATPase酵素標本として使用した。 被験化合物をジメチルスルホキシドに溶解した液 10μ ℓ に、タンパク質量に換算して20~40μg の 酵素標本を含む40mMトリス・酢酸緩衝液(2mM塩化 マグネシウム、 2.8≡W塩 化カリウム、 pH7.4) 0.9 w1 を加え、37℃で30分間反応させた。酵素反応は20 ■M ATP - 2Na 溶液 0.1 ■1を加えることにより開始 し、37℃で8分間反応させた。100 mgの活性炭を 含む10%トリクロロ酢酸混液! ≋1 を加え反応を 停止させた。反応液を遮心分離(3000rpm、15分) 後、その上澄液中の無機燐酸温度を、フィスケ・ サバロウの方法 [J.Biol.Chem., 66巻, 375 頁 (1925年)]で比色定量した。また20mM塩化カリウ ム非存在下での反応被中の無機煥酸量も同様にし て求め、20mM塩化カリウム存在下の量から差し引

くことによりH\*,K\*-ATPase活性を求めた。

コントロール活性値と被験化合物各濃度に於ける活性値から阻害率%を求め、H\*.K\*-ATPaseに対する阻害率又は50%阻害濃度(IC。。)を求めた。

その結果は下表にまとめた。

実施例番号	IC <sub>50</sub> (μg/ml)
1 4 5	0 . 8 0 . 9
オメテラソール	1 i . 8

以上のように、本発明の新規なαースルフィニル置換アセトアミド誘導体は、優れたH\*,K\*-ATPase酵素阻害活性を有するので、胃酸分泌抑制作用及び抗潰瘍作用を示し、且つ、毒性もないので、胃腸の治療剤として有用である。

本発明の化合物の投与形態としては、例えば、錠剤、カブセル剤、顆粒剤、散剤若しくはシロップ剤等による経口投与又は注射剤若しくは坐剤等による非経口投与を挙げることができる。これらの製剤は、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤、安

以下に、実施例をあげて本発明を更に具体的に 説明する。

## 実施例1

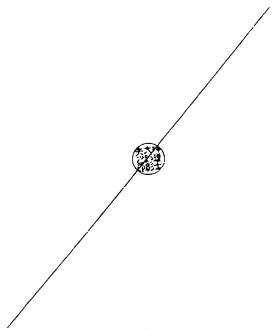
## α - ベンゾイミダゾリルスルフイニル-p- メトキ シフエニルアセトアミド

2-メルカプトベンゾイミダゾール2.2 g 及びp-メトキシフエニルクロルアセトアミド3.4 g をメタノール30 m1 に溶解し、28% ナトリウムメトキシド-メタノール溶液3.4 g を氷冷下滴加した。全体を室温にて1 時間撹拌すると、結晶が析出するので、濾過し、結晶を冷メタノール及び冷水にて洗漉し、スルフィド体4 g を得た。

融点:206℃

## 酸化法(a)

得られたスルフイド体 2.3 g をメタノール:塩 化メチレン (1:2) に溶解し、t・ブチルハイドロバ ーオキシド 2 m1及びパナジウム (IV)オキシアセチ ルアセトナート190 mgを加え、室温にて15時間復 拌した。減圧下溶媒を留去し、残渣をフラッシュ 定剤、矯味矯臭剤等の添加剤を用いて周知の方法で製造される。その使用量は症状、年齢等により 、異なるが、1 日50-200 mg/kg体重を通常成人に対して、1 日 1 回又は数回に分けて投与することができる。



クロマトグラフィー (シリカゲル) に付し、塩化 メチレンにて溶出させ、目的化合物1 g を得た。

得られたスルフイド体を、テトラヒドロフラン :塩化メチレン:メタノール (30:50:15)の溶液に 溶かし、1 当量の a-クロル過安息香酸を用い、10 分間酸化することにより、反応溶液中より結晶と して、目的化合物を85%の単離収率で得た。

融点:163-167 ℃ (分解)。

NMR スペクトル (60MHz,虹ジメチルホルムアミ

F) δ ppm :

3.74(3H.s).

酸化法(b)

4.26 (1H, d, J=12Hz).

4.45 (1H, d, J=12Hz),

6.6~8.2(8H, m).

Rf値: 0.25 (塩化メチレン:メタノール=20:1).

### 実施例2

a - ベンソチアソリルスルフィニル-p- メトキシ フエニルアセトアミド

2-メルカプトベンソチアゾール2.5g及びp-メ トキシフェニルクロルアセトアミド3 g をジメチ ルホルムアミド:テトラヒドロフラン(1:1) 溶液 25 ■1 に溶解し、氷冷下、750 mgの50% 水素化ナ トリウムを加え、一夜撹拌した。酢酸エチルを加 え、水洗を3回した後、硫酸マグネシウムにて乾 燥し、減圧下溶媒を留去し、結晶4gを得た。

融点:127 ℃

Rf値:0.45(シクロヘキサン: 酢酸エチル=4:1)

得られたスルフィド体300 mgを塩化メチレンに 溶解し、t-ブチルハイドロパーオキシド0.4 ml及 びバナジウム (17)オキシアセチルアセトナート20 mgを加え、室温にて一夜撹拌後、溶媒を減圧下留 去し、残渣をフラッシェクロマトグラフィー(シ リカゲル)に付し、塩化メチレンにて溶出させ、 目的化合物 150 mgを得た。

融点:174-175 ℃ (分解)。

NNR スペクトル (60MHz, CDC1±) δ ppm :

3.75 (3H.s).

4.0 (IH, d, J=15Hz)

室温にて4時間撹拌した。折出した結晶を建造 し、氷冷した塩化メチレン及びエーテルにて洗滌 し、60 mg の目的化合物を得た。

融点:185℃

NMR スペクトル (60MHz、重ジメチルホルムアミ

К) б ppm :

3.70 (3H, s).

3.77 (3H.s).

4.28 (1H, d, J=15Hz).

4.50 (1H, d, J=15Hz),

7.0-8.2(6H).

#### 実施例 4

α-ベンソイミダソリルスルフィニル-3,4,5-ト リメトキシフエニルブロビルアミド

2-メルカプトペンソチアソール1.8 g 及びα-ブロモ-3, 4, 5- トリメトキシフェニルプロピルア ミド3.8 g を、25 ml のジメチルホルムアミドに 溶解し、氷冷下、600 mgの水素化ナトリウム (50%) を加えた。室温にて2 時間撹拌後、酢酸エ 4.63(IH.q.J=7Hz)、

4.32 (1H.d. J=15Hz).

6 8~8.2 (8H.m).

赤外吸収スペクトル(Nujol) ν cm-1: 1671, 1605, 1550, 1510, 1375, 1225, 1040. マススペクトル m/e: 346.

## 実施例3

α-ベンゾイミダゾリルスルフイニル-3,4,5-ト リメトキシフエニルアセトアミド

2-メルカプトベンゾイミダゾール1.2 g を 6 ml のジメチルホルムアミドに溶解し、氷冷下、388 mgの水素化ナトリウム (50%) を加え、20分間撹拌 した。2.1 g の3,4,5-トリメトキシフエニルクロ ルアセトアミドを加え、1時間室温で撹拌した。 酢酸エチルを加え、水洗を3回した後、減圧下溶 嫌を留去し、1.8gのカップリング体であるスル フィド体を得た。

融点:175 ℃

得られたスルフィド体 373 mgを塩化メチレン20 ■1に溶解し、■-クロル過安息香酸151 mgを加え、

チルを加え、有機層を水で3回洗い、硫酸マグネ シウムにて乾燥後、減圧下溶媒を留去した。フラ ッシュカラムクロマトグラフィーにて精製し、Rf 値0.5 (シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1) に対 応する部分からカップリング体であるスルフイド 体 2.8 g を 得た。

得られたスルフイド体2.3 g を、塩化メチレン 100 m1及びメタノール10 m1 に溶解し、氷冷下、 1.52 gのm-クロル過安息香酸を加え、室温にて5 時間撹拌した。炭酸水素ナトリウム水、次いで、 水にて洗滌した後、硫酸マグネシウムにて乾燥し た。減圧下溶媒を留去し、残渣をフラッシュカラ ムクロマトグラフィーに付し、Rf値0.25 (シクロ ヘキサン: 酢酸エチル=1:1) の部分より、目的化 合物1.5 g を得た。

融点: 215 ℃ (分解)

MMR スペクトル (GOMHz, CDCL\*+重メタノール) δ ррж :

1.64 (3H, d, J=7Hz),

## 特開平4-139172 (18)

- 3.75 (3H.s),
- 3.72 (3H, s × 2).
- 7.2-7.9 (6H).

## 実施例5

<u>α - ベンソイミダソリルスルフイニル - 12,6-ジメトキシ) ヒリジン -3 - イルアセトアミド</u>

2-メルカプトペンソイミダゾール195 mg及び (2.6-ジメトキシ) ピリジン-3-イルクロルアセトアミド300 mgを、5 mlのジメチルホルムアミドに溶解し、氷冷下、62 mg の水素化ナトリウム (50%) を加えた。室温にて3 時間提神後、酢酸エチルを加え、有機層を水で3 回洗った。硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去し、フラッシュカラムクロマトグラフィーにて精製し、Rf値0.6 (塩化メチレン:酢酸エチル=2:1) に対応する部分よりカップリング体であるスルフィド体300 mgを得た。

得られたスルフイド体300 mgを塩化メチレン5 m1に溶解し、氷冷下、151 mgのm-クロル過安息香

を加え、室温にて5 時間撹拌した。酢酸エチルを加え、有機層を3 回水洗した後、碳酸マグネシウムにて乾燥した。減圧下溶媒を留去し、塩化メチレン:酢酸エチル(1:1) にて、Rf値0.3 に対応する部分をシリカゲル分取TLC にて分離精製し、カップリング体であるスルフイド体300 ■gを得た。融点:227 ℃

得られたスルフイド体、150 mgを5 m1のテトラヒドロフランに溶解し、0.23 m1 のt-ブチルハイドロバーオキシドついで38 mg のバナジウム (1V)オキシアセチルアセトナートを加え、室温にて15時間撹拌した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲル分取TLC に付し、Rf値 0.1 (酢酸エチル) に対応する目的化合物を45 mg 得た。

融点:163 ℃

NMR スペクトル (60MHz. 重ジメチルスルホキシ

- F) δ pp■ :
- 3.83 (3H,s),
- 4.39 (2H, brs).
- 6.6~8.3(7H.m).

酸を加えた。室温にて15時間模拌後、結晶が析出 した。結晶を濾過し、氷冷した塩化メチレン及び エーテルにて洗滌し、目的化合物160 mgを得た。 融点:181 ℃ (分解)

NMR スペクトル (60MHz、薫ジメチルホルムアミド

- + 重メタノール) δ ppm :
- 3.82(3H,s),
- 3.85 (3H,s).
- 4.01(2H, brs),
- 6.27 (1H, d, J=8Hz),
- 8.19(1H.d.J=8Hz).
- 7.1~8.0 (4H, m).

#### 実施例 6

α- ベンゾイミダゾリルスルフイニル-(6-メトキ シ) ピリジン-3- イルアセトアミド

2-メルカプトベンソイミダゾール224 mg及び (6- メトキシ) ビリジン-3- イルクロルアセトア ミド300 mgを、4 m1のジメチルホルムアミドに溶 解し、氷冷下、90 mg の水素化ナトリウム(50%)

赤外吸収スペクトル (Nujol) ν cm-1: 1640, 1460, 1375, 1040.

> 特許出願人 三共株式会社 代理人 弁理士 大野彰夫

PTO 99-1423

Japanese Patent Application No. Hei 4[1992]-139172

 $\alpha\text{-}\textsc{SULFINYL-SUBSTITUTED}$  ACETAMIDE DERIVATIVE Koichi Hirai, Yuji Iwano and Keiichi Tabata

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
WASHINGTON, D.C. FEBRUARY 1999
TRANSLATED BY THE RALPH MCELROY TRANSLATION COMPANY

Code: PTO 99-1423

# JAPANESE PATENT OFFICE PATENT JOURNAL

KOKAI PATENT APPLICATION No. Hei 4[1992]-139172

/1\*

Int. Cl. <sup>5</sup> :	C 07 D 235/28	
IIIC. CI		
	A 61 K 31/415	
	31/42	
	31/425	
	31/44	
	C 07 D 263/58	
	277/74	
	401/12	
	C 12 N 9/99	
0	7100 46	
Sequence No. for Office Use:	7180-4C	
	7475-4C	
	7475-4C	

7252-4C 7624-4C 9164-4C 8829-4C

7475-4C

Application No.:

HEI 2[1990]-263301

Application Date:

October 1, 1990

Publication Date:

May 13, 1992

No. of Claim:

2 (Total of 18 pages)

Examination Request:

Not requested

 $\alpha$ -SULFINYL-SUBSTITUTED ACETAMIDE DERIVATIVE

<sup>\* [</sup>Numbers in the right hand margin indicate pagination in the original text.]

 $[\alpha$ -surutiniru chikan acetoamido yudotai]

Inventor:

Koichi Hirai, Yuji Iwano

and Keiichi Tabata

Applicant:

Sankyo K.K.

Claims

1. A compound represented by the following general formula or its salt.

//Insert the general formula (I). p. 1//

[In the formula, R¹, R², R³ and R⁴ are the same or different hydrogen atoms or groups selected from the following substituent group A; R⁵ is a hydrogen atom, lower alkyl group or aryl group; R⁶ is a lower alkyl group, aryl group, aryl group containing 1-3 substituents selected from the following substituent group A, aralkyl group, aralkyl group containing 1-3 substituents selected from the following substituent group A, heteroaryl group or heteroaryl group containing 1-3 substituents selected from the following substituent group A; and A is an oxygen atom, sulfur atom or a group represented by the general formula NR² (where R² is a hydrogen atom or lower alkyl group)].

## Detailed explanation of the invention

Objective

Industrial application field

This invention pertains to a novel  $\alpha$ -sulfinyl-substituted acetamide derivative or its salt and synthetic intermediate having excellent gastric acid secretion inhibitory and antiulcer actions.

Prior art

The secretion of gastric acid has been known to be inhibited by 2-[(3,5-dimethyl-4-methoxy-2-pyridyl)methylsulfonyl]-5-methoxy-(1H)-benzimidazole (omeprazole) (compound disclosed in Japanese Kokai Patent Application No. Sho <math>54[1979]-141783) which inhibits  $\text{H}^{\dagger}\text{K}^{\dagger}$ -adenosine triphosphatase (abbreviated  $\text{H}^{\dagger}\text{K}^{\dagger}$ -ATPase, below) involved in the final stage of gastric acid secretion, and the compound has been known to be clinically effective as an antiulcer agent.

Problems to be solved by the invention

The inventors of this invention have been diligently studying syntheses of  $\alpha$ -sulfinyl-substituted acetamide derivatives and their pharmacological activities for a long period of time; as a result, they found that compound (I) of this invention had a  $H^{\dagger}K^{\dagger}$ -ATPase inhibitory activity stronger than

that of the above previously known omeprazole and could be an excellent drug; and they arrived at the present invention.

Constitution

The novel  $\alpha\mbox{-sulfinyl-substituted}$  acetamide derivative has the following general formula.

//Insert the general formula (I), p. 2, lower right//

[In the formula,  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  and  $R^4$  are same or different hydrogen atoms or groups selected from the following substituent group A;  $R^5$  is a hydrogen atom, lower alkyl group or aryl group;  $R^6$  is a lower alkyl group, aryl group, aryl group containing 1-3 substituents selected from the following substituent group A, aralkyl group, aralkyl group containing 1-3 substituents selected from the following substituent group A, heteroaryl group or heteroaryl group containing 1-3 substituents selected from the following substituent group A; and A is an oxygen atom, sulfur atom or group represented by the general formula  $NR^7$  (where  $R^7$  is a hydrogen atom or lower alkyl group)].

Furthermore, a compound which is a synthetic intermediate of the above novel compound has the following general formula.

//Insert the general formula (II), p. 3//

[In the formula,  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  and  $R^4$  are the same or different hydrogen atoms or groups selected from the following substituent

/3

group A;  $R^5$  is a hydrogen atom, lower alkyl group or aryl group;  $R^6$  is a lower alkyl group, aryl group, aryl group containing 1-3 substituents selected from the following substituent group A, aralkyl group, aralkyl group containing 1-3 substituents selected from the following substituent group A, heteroaryl group or heteroaryl group containing 1-3 substituents selected from the following substituent group A; and A is an oxygen atom, sulfur atom or group represented by the general formula  $NR^7$  (where  $R^7$  is a hydrogen atom or lower alkyl group)].

## Substituent group A

Lower alkyl groups, lower alkoxy group, hydroxyl group, protected hydroxyl group, amino group, substituted amino groups, protected amino group, mercapto group, protected mercapto group, halogen atoms and aralkyl groups.

In the above general formula (I), the "lower alkyl groups" in R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup> and the substituent group A are straight or branched chain alkyl groups having 1-6 carbon atoms such as methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl, s-butyl, t-butyl, n-pentyl, isopentyl, 2-methylbutyl, neopentyl, n-hexyl, 4-methylpentyl, 3-methylpentyl, 2-methylpentyl, 3,3-dimethylbutyl, 2,2-dimethylbutyl, 1,1-dimethylbutyl, 1,2-dimethylbutyl, 1,3-dimethylbutyl and 2,3-dimethylbutyl, and preferably alkyl groups having 1-4 carbon atoms.

The "aryl group" in the definition for  $R^5$  and  $R^6$  and the "aryl group" of the "aryl group containing 1-3 substituents from the following substituent group A" in the definition of  $R^6$  are aromatic hydrocarbon groups having 5 to 14 carbon atoms—such as

phenyl, naphthyl, etc., and the optimal example is a phenyl group.

The "aralkyl group" and "aralkyl group" of the "aralkyl group having 1-3 substituents selected from the following substituent group A'' in the definition of  $R^6$  and "aralkyl group" in the definition of A are those groups the above "aryl groups" bound to the above "lower alkyl group" formed with such as benzyl, naphthylmethyl, diphenylmethyl, triphenylmethyl, 1-phenetyl, 2-phenetyl, 1-naphthylethyl, 2-naphthylethyl, 1-phenylpropyl, 2-phenylpropyl, 3-phenylpropyl, 1-naphthylpropyl, 3-naphthylpropyl, 3-naphthylpropyl, 1-phenylbutyl, 2-phenylbutyl, 3-phenylbutyl, 4-phenylbutyl, 1-naphthylbutyl, 2-naphthylbutyl, 3-naphthylbutyl, 4-naphthylbutyl, 1-phenylpentyl, 2-phenylpentyl, 3-phenylpentyl, 4-phenylpentyl, 5-phenylpentyl, 1-naphthylpentyl, 2-naphthylprntyl, 3-naphthylpentyl, 4-naphthylpentyl, 5-naphthylpentyl, 1-phenylhexyl, 2-phenylhexyl, 3-phenylhexyl, 4-phenylhexyl, 5-phenylhexyl, 6-phenylhexyl, 1-naphthylhexyl, 2-naphthylhexyl, 3-naphthylhexyl, 4-naphthylhexyl, 5-naphthylhexyl and /4 6-naphthylhexyl, and the "aralkyl groups" with "lower alkyl groups" having 1-4 carbon atoms are preferable.

The "heteroaryl group" and "heteroaryl group" of the "heteroaryl group having 1-3 substituents selected from the following substituent group A" in the definition of R<sup>6</sup> are 5-7-membered aromatic heterocyclic groups containing 1-3 sulfur, oxygen and/or nitrogen atoms such as furyl, thienyl, pyrazolyl, imidazolyl, oxazolyl, isoxazolyl, thiazolyl, isothiazolyl, 1,2,3-oxadiazolyl, triazolyl, tetrazolyl, thiadiazolyl, pyridyl, pyridazinyl, pyrimidinyl and pyrazinyl. They are preferably 5-7-membered aromatic heterocyclic ring groups containing at least 1 nitrogen atom as well as oxygen or sulfur atoms such as

pyrazolyl, imidazolyl, oxazolyl, isoxazolyl, thiazolyl, isothiazolyl, 1,2,3-oxadiazolyl, triazolyl, tetrazolyl, thiadiazolyl, pyridyl, pyridadinyl, pyrimidinyl and pyradinyl groups, and optimally, they are pyridyl and thiazolyl groups.

The "lower alkoxyl groups" in the definition of subsutituent group A are groups of the above "lower alkyl groups" with an oxygen atom bound, that is, straight or branched chain alkoxy groups having 1-6 carbon atoms such as methoxy, ethoxy, n-propoxy, isopropoxy, n-butoxy, isobutoxy, s-butoxy, t-butoxy, n-pentoxy, isopentoxy, 2-methylbutoxy, neopentoxy, n-hexyloxy, 4-methylpentoxy, 3-methylpentoxy, 2-methylpentoxy, 3,3-dimethylbutoxy, 2,2-dimethylbutoxy, 1,1-dimethylbutoxy, 1,2-dimethylbutoxy, 1,3-dimethylbutoxy, 2,3-dimethylbutoxy, etc., and preferably they are straight or branched chain alkoxy groups having 1-4 carbon atoms.

As a 'protective group" in the 'protected hydroxyl group" in the definition of substituent group A, there are protective groups in reactions and protective groups to make prodrugs in the case of administration to the body, and they are protective groups used in reactions, specifically aliphatic acyl groups, for example, alkyl carbonyl groups such as formyl, acetyl, propionyl, butylyl, isobutylyl, pentanoyl, pivaloyl, valeryl, isovaleryl, octanoyl, lauroyl, myristoyl, tridecanoyl, palmitoyl, stearoyl, etc., halogenated alkyl carbonyl groups such as chloroacetyl, dichloroacetyl, trichloroacetyl, trifluoroacetyl, etc., lower alkoxyalkyl carbonyl groups such as methoxyacetyl, etc., and unsaturated alkyl carbonyl groups such as  $(E)-2-methyl-2-butenoyl, etc.; aromatic acyl groups, for example, aryl carbonyl groups such as benzoyl, <math>\alpha$ -naphthoyl,  $\beta$ -naphthoyl,

etc., halogenated aryl carbonyl groups such as 2-bromobenzoyl, 4-chlorobenzoyl, etc., lower alkylaryl carbonyl groups such as 2,4,6-trimethylbenzoyl, 4-toluoyl, etc., lower alkoxyaryl carbonyl groups such as 4-anisoyl, etc., nitroaryl carbonyl groups such as 4-nitrobenzoyl, 2-nitrobenzoyl, etc., lower alkoxycarbonylaryl carbonyl groups such as 2-(methoxycarbonyl)benzoyl, etc., and arylarylcarbonyl groups such as 4-phenylbenzoyl, etc.; tetrahydropyranyl or tetrahydrothiopyranyl groups such as tetrahydropyran-2-yl, 3-bromotetrahydropyran-2-yl, 4-methoxytetrahydropyran-4-yl, tetrahydrothiopyran-2-yl, 4-methoxytetrahydrothiopyran-4-yl, etc.; tetrahydrofuranyl or tetrahydrothiofuranyl groups such as tetrahydrofuran-2-yl, tetrahydrothiofuran-2-yl, etc.; silyl groups, for example, lower alkyl silyl groups such as trimethylsilyl, triethylsilyl, ispropyldimethylsilyl, t-butyldimethylsilyl, methyldiisopropylsilyl, methyldi-t-butylsilyl, triisopropylsilyl, etc., and tri-lower alkyl silyl groups substituted with 1-2 aryl groups such as diphenylmethylsilyl, diphenylbutylsilyl, diphenylisopropylsilyl, phenyldiisopropylsilyl, etc.; alkoxymethyl groups, for example, lower alkoxymethyl groups such as methoxymethyl, 1,1-dimethyl-1-methoxymethyl, ethoxymethyl, propoxymethyl, isopropoxymethyl, butoxymethyl, t-butoxymethyl, etc., lower alkoxy lower alkoxymethyl groups such as 2-methoxyethoxymethyl, etc., and halogenated lower alkoxymethyl groups such as 2,2,2-trichloroethoxymethyl, bis(2-chloroethoxy)methyl, etc.; substituted ethyl groups, for example, lower alkoxyethyl groups such as 1-ethoxyethyl, 1-isopropoxyethyl, etc., halogenated ethyl groups such as 2,2,2-trichlooroethyl, etc., and aryl zerenenyl [transliteration] groups such as 2-phenylzerenenylethyl, etc.;

aralkyl groups, for example, lower alkyl group substituted with 1-3 aryl groups such as  $\alpha$ -naphthylmethyl,  $\beta$ -naphthylmethyl, diphenylmethyl, triphenylmethyl, a-naphthyldiphenylmethyl, 9-anthylmethyl, etc., and lower alkyl groups substituted with 1-3 lower alkyl, aryl groups in which the aryl rings are substituted with lower alkyl, lower alkoxy, nitro, halogen, or cyano groups such as 4-methylbenzyl, 2,4,6-trimethylbenzyl, 3,4,5-trimethylbenzyl, 4-methoxybenzyl, 4-methoxyphenyldiphenylmethyl, 2-nitrobenzyl, 4-nitrobenzyl, 4-chlorobenzyl, 4-bromobenzyl, 4-cyanobenzyl, bis(2-nitrophenyl)methyl, piperonyl, etc.; alkoxycarbonyl groups, for example, lower alkoxycarbonyl groups such as methoxycarbonyl, ethoxycarbonyl, t-butoxycarbonyl, isobutoxycarbonyl, etc., and lower alkoxycarbonyl groups substituted with halogen or tri-lower alkylsilyl groups such as 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl, 2-trimethylsilylethoxycarbonyl, etc.; alkenyloxycarbonyl groups such as vinyloxycarbonyl, allyloxycarbonyletc.; and aralxyloxycarbonyl groups with the aryl ring substituted with 1 to 2 lower alkoxy or nitro groups such as benzyloxycarbonyl, 4-methoxybenzyloxycarbonyl, 3,4-dimethoxybenzyloxycarbonyl, 2-nitrobenzyloxycarbonyl, 4-nitrobenzyloxycarbonyl, etc., and protective groups such as pivaroyloxymethyloxycarbonyl, etc., which are easily hydrolyzed inside the body for prodrug formation in the case of administration to the body. Preferably, there are aliphatic and aromatic acyl groups, and optimally there are aliphatic acyl groups.

The "substituted amino groups" in the definition of substituent group A are amino groups substituted with 1 or 2 of the following substituents. As substituents, there are the above "lower alkyl groups"; above "lower alkoxyl groups"; alkyloxy groups, for example,

lower alkoxy lower alkoxy groups such as 2-methoxyethoxy, etc., and halogenated lower alkoxy groups such as 2,2,2-trichloroethoxy, etc.; aralkyloxy groups, for example, lower alkoxy groups substituted with 1-3 aryl groups such as benzyloxy, phenetyloxy, 3-phenylpropoxy,  $\alpha$ -naphthylmethoxy,  $\beta$ -naphthylmethoxy, diphenylmethoxy, triphenylmethoxy,  $\alpha$ -naphthyldiphenylmethoxy, 9-anthylmethoxy, etc., and aralkyloxy groups substituted with 1-3 lower aryl groups in which the aryl rings are substituted with lower alkyl, lower alkoxyl, nitro, halogen or cyano group-substituted aryl groups such as 4-methylbenzyloxy, 2,4,6-trimethylbenzyloxy, 3,4,5-trimethylbenzyloxy, 4-methoxybenzyloxy, 4-methoxyphenyldiphenylmethoxy, 2-nitrobenzyloxy, 4-nitrobenzyloxy, 4-chlorobenzyloxy, 4-bromobenzyloxy, 4-cyanobenzyloxy, 4-cyanobenzyldiphenylmethoxyl, bis(2-nitrophenyl)methoxyl, piperonyloxyl, etc.; hydroxyl group; hydroxyl group substituted with lower alkyl groups such as hydroxymethyl, 2-hydroxyethyl, 3-hydroxypropyl, etc.; amino groups substituted with alkyl groups /6 such as 2-aminoethyl, 3-aminopropyl, etc.; and aryl groups substituted with lower alkyl, lower alkoxyl or halogens such as phenyl, 4-tolyl, 4-methoxyphenyl, 4-chlorophenyl,  $\alpha$ - or  $\beta$ -naphthyl, etc. Preferably, there are lower alkyl groups and aryl groups which may be substituted with lower alkyl groups and lower alkyl, lower alkoxyl or halogens, and optimally there are lower alkyl groups.

The "protected amino group" in the definition in substituent group A is a group having 1 or 2 of the following protective groups protecting the amino group. As a protective group, any of those protective groups conventionally used to protect an amino group may be used without any special restriction, but preferably, there are the above "aliphatic acyl groups", the

above "aromatic acyl groups," the above "alkoxycarbonyl groups", the above "alkenyloxycarbonyl groups," the above "aralkyloxycarbonyl groups," the above "silyl groups" and the above "aralkyl groups," and optimally there are aliphatic acyl groups, aromatic acyl groups and silyl groups.

The "protected group" in the "protected mercapto groups" in the definition of substituent group A may be any of the protective groups conventionally used to protect a mercapto group without any special restriction, but preferably the above "aliphatic acyl groups" and above "aromatic acyl groups" are used.

The "halogen atoms" in the definition of the substituent group A are fluorine, chlorine, bromine or iodine.

Compound (I) of this invention may be in its salt form, and, specifically, there are inorganic salts, for example, hydrohalogenic acid salts such as, hydrofluoric acid salt, hydrochloric acid salt, hydrobromic acid and hydroiodoic acid salts, nitrate, perchlorate, sulfate, phosphate, etc.; organic acid salts, for example, lower alkyl sulfonates such as methanesulfonate, trifluoromethanesulfonate, ethanesulfonate, etc., aryl sulfonates such as benzenesulfonate, p-toluenesulfonate, etc., fumarate, succinate, citrate, tartarate, oxalate, maleate, etc.; and amino acid salts such as glutamate, aspartate, etc.

Compound (I) of this invention has asymmetric carbon atoms in the branch, consequently, there are steroisomers of R and S configurations, respectively, and these isomers as well as their mixtures are also included in this invention.

Preferable examples of compound (I) of this invention are as follows.

14 Compounds in which  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  and  $R^4$  are same or different (1)hydrogen atoms, lower alkyl groups, lower alkoxyl groups, protected hydroxyl groups, protected amino groups or halogen atoms. Compounds in which  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$  and  $R^4$  are same or different (2) hydrogen atoms, alkyl groups having 1-3 carbon atoms, alkoxyl groups having 1-3 carbon atoms, aliphatic acyloxyl groups, aliphatic acylamino groups or halogen atoms. Compounds in which R<sup>2</sup> or/and R<sup>3</sup> are same of different lower (3) alkoxyl groups. Compounds in which R<sup>2</sup> or/and R<sup>3</sup> are same of different (4)alkoxyl groups having 1-3 carbon atoms. Compounds in which R[illegible] is a hydrogen atom or lower (5)alkyl group. Compounds in which R[illegible] is a hydrogen atom or alkyl (6) group having 1-3 carbon atoms. Compounds in which R[illegible] is a lower alkyl group, aryl (7)group, aryl group substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group A, aralkyl group, aralkyl group substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group A or a heteroaryl group. Compounds in which R[illegible] is an aryl group, aryl group (8) substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group A, aralkyl group or aralkyl group substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group A. Compounds in which R?[illegible] is an aryl group substituted (9) with 1-3 substituents selected from the following substituent group A or aralkyl group substituted with 1-3

15 substituents selected from the following substituent group Α. (10) Compounds in which R? [illegible] is a lower alkyl group, aryl group, aryl group substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group A', aralkyl group, aralkyl group substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group A' or a heteroaryl group. (11) Compounds in which R? [illegible] is an aryl group, aryl group substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group A', aralkyl group or aralkyl group substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group A'. (12) Compounds in which R? [illegible] is an aryl group substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group A' or aralkyl group substituted with 1-3 substituents selected from the following substituent group Α'. (13) Compounds in which R? [illegible] is an aryl or aralkyl group substituted with 1-3 of lower alkoxyl groups or halogen atoms. (14) Compounds in which A is a sulfur atom or group represented by the general formula  $NR^7$  (where  $R^7$  is a hydrogen atom or lower alkyl group). (15) Compounds in which A is a sulfur atom or group represented by the general formula  $NR^7$  (where  $R^7$  is a hydrogen atom or alkyl group having 1-3 carbon atoms). (16) Compounds in which A is a sulfur atom or group represented by the general formula NH.

Lower alkyl groups, lower alkoxy group, hydroxyl group, protected hydroxyl group, amino group, substituted amino groups, protected amino group, mercapto group, protected mercapto group, halogen atoms and aralkyl groups.

Substituent group A'

Lower alkyl groups, lower alkoxyl groups and halogen atoms. Typical examples of the compound of this invention are, for example, those shown in Table I, but this invention is not necessarily limited to these compounds.

Incidentally, in the table, Ph is a phenyl group, Bz is a benzyl group, and Py is a pyridyl group (Py-3- is a pyridyl group bound at position 3).

Table I

//Insert the chemical formula a//

or

//Insert the chemical formula b//

//insert Table, p. 7//

Key: 1 Example compound No.

18

//insert Table A, p. 8//

/8

//insert Table B, p. 8//

/8

//insert Table C, p. 8//

/8

21

//insert Table D, p. 8//

/8

//insert Table A, p. 9//

/9

//insert Table B, p. 9//

/9

//insert Table C, p. 9//

Key: 1 Example compound No.

/9

25

//insert Table D, p. 9//

/9

//insert Table A, p. 10//

/10

27

//insert Table B, p. 10//

/10

//p. 531, top right column//

//insert Table C, p. 10//

Key: 1 Example compound No.

/10

//insert Table D, p. 10//

/10

//insert table, top left p. 11//

/11

Among those compounds shown as examples, those preferable compounds are

//insert numbers//

, 313 and 318.

The optimal compounds are 1, 18, 55, 66, 70, 71, 72, 77, 111, 116, 146, 156, 169 and 184.

The  $\alpha$ -sulfinyl-substituted acetamide derivative of this invention can be produced by the method described as follows.

	//insert formulas	$1^{st}$	step
//p.	11 Insert the formula.//b	2 <sup>nd</sup>	step
//p.	11 Insert the formula.//c	3 <sup>rd</sup>	step
//p.	11 Insert the formula.//d		

In the above formulas, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup> and R<sup>6</sup>, and A are same as those shown above, X and Y may be same or different, and they are dissociation groups, for example, halogen atoms such as chlorine, bromine and iodine; lower alkane sulfonyloxy groups such as methanesulfonyloxy, ethanesulfonyloxy, etc.; halogeno lower alkane sulfonyloxy groups such as trifluoromethanesulfonyloxy, pentafluoroethanesulfonyloxy, etc.;

/12

and aryl sulfonyloxy groups such as benzenesulfonyloxy, p-toluenesulfonyloxy, etc.

The 1<sup>st</sup> step is a process to produce an acetamide derivative (3) by carryingout the reaction of an active derivative (1) of acetic acid and amine compound (2) in a solvent in the presence or absence of a base.

As a solvent usable in this case, any of those solvents not involved in the reaction and capable of dissolving the starting materials to some extent is usable without any special restriction, but preferably, there are aliphatic hydrocarbons such as hexane, heptane, etc.; aromatic hydrocarbons such as benzene, toluene, xylene, etc.; halogenated hydrocarbons such as methylene chloride, chloroform, carbon tetrachloride, dichloroethane, etc.; ethers such as diethyl ether, diisopropyl ether, tetrahydrofuran, dioxane, etc.; amides such as dimethyl formamide, dimethyl acetamide, hexamethylphosphorotriamide, etc.

As a base usable in the reaction, any of those bases conventionally usable in reactions as a base are usable without any special restriction, but preferably there are inorganic bases, for example, alkali metal carbonates such as sodium carbonate, potassium carbonate, etc.; alkali metal bicarbonates such as sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, etc.; and alkali metal hydroxides such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, barium hydroxide, etc.; as well as organic bases such as triethylamine, tributylamine, diisopropylethylamine, N-methylmorpholine, pyridine, 4-(N,N-dimethylamino)pyridine, N,N-dimethylaniline, N,N-diethylaniline, 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO), 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU), etc.

any special restriction, but preferably there are inorganic bases, for example, alkali metal carbonates such as sodium carbonate, potassium carbonate, etc.; alkali metal bicarbonates such as sodium bicarbonate, potassium bicarbonate, etc.; alkali metal hydrides such as lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride, etc.; and alkali metal hydroxides such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, barium hydroxide, etc.; as well as alkali metal alkoxides such as sodium methoxide, sodium ethoxide, etc.; organic bases such as triethylamine, tributylamine, diisopropylethylamine, N-methylmorpholine, pyridine, 4-(N, N-dimethylamino)pyridine, N, N-dimethylaniline, N, N-diethylaniline, 1,5-diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane (DABCO), 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene (DBU), etc.; and organometallic bases such as butyllithium, lithium diisopropylamide, etc.

The reaction is carried out at a temperature in the range of  $0^{\circ}\text{C-}100^{\circ}\text{C}$ , preferably in the range of  $20^{\circ}\text{C-}60^{\circ}\text{C}$ .

The reaction time may be different depending mostly on reaction temperature, kind of raw materials and solvent, etc., but it is generally in the range of 1 to 20 h.

After completing the reaction, the desired compound of this invention is collected from the reaction mixture using conventional procedures. For example, the reaction mixture is suitably neutralized and if there is any insoluble component, it is filtered off. Subsequently, an organic solvent not miscible with water is added to carry out washing with water, and the solvent is distilled off. If necessary the compound of this invention obtained can be further purified by carrying out, for example, recrystallization, re-precipitation, chomatography, etc.

/13

The 3<sup>rd</sup> step is a process for the production of a desired compound (6) of this invention by carrying out oxidation of the sulfur atom of the sulfide compound prepared in the  $2^{nd}$  step with an oxidizing agent in a solvent and if the  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$  and/or  $R^6$ group has protected hydroxyl group, protected amino group and/or protected mercapto group, removing the protective group. As a solvent usable in the main step, any of those solvents not involved in the reaction and capable of dissolving the starting materials to some extent are usable without any special restriction, but preferably, there are water; halogenated hydrocarbons such as methylene chloride, chloroform, carbon tetrachloride, dichloroethane, etc.; esters such as ethyl acetate, propyl acetate, butyl acetate, diethyl carbonate, etc.; ethers such as diethyl ether, diisopropyl ether, tetrahydrofuran, dioxane, etc.; alcohols such as methanol, ethanol, isopropanol, etc.; and organic acids such as acetic acid, etc.

As a usable oxidizing agent, any of those oxidizing agent conventionally used for oxidation may be used without any special restriction, but preferably there are aqueous hydrogen peroxide; organic peracids such as peracetic acid, m-chlorobenzoic acid, etc.; vanadium complexes such as t-butylhydroperoxide-vanadium(IV)oxyacetylacetonate, etc.; manganese oxides such as manganese dioxide, etc.; chomic acids such as chomic acid, etc.; chomic acid complexes such as chomic acid-sulfuric acid complex, chomic acid-pyridine complex, etc.; inorganic peroxides, for example, ruthenium oxides such as ruthenium tetraoxide, etc., and chlorites such as potassium chlorite, sodium chlorite, etc.; and reagent; used for DMSO oxidation (complex of dimethyl sulfoxide with dicyclohexylcarbodiimide, oxalyl chloride, acetic anhydride or

The reaction time may be different depending mostly on reaction temperature, kind of raw materials and solvent, etc., but it is generally in the range of 1-20~h.

An optional process of protective group removal is carried out using a suitable method depending on the kind of protective group used, but it is generally carried out using a method of the art known in this field as follows.

If the protective group used for the hydroxyl group is a silyl group, it is generally removed by treatment with a compound such as tetrabutylammonium fluoride forming a fluorine anion. The reaction solvent used in this case is not especially restricted as long as it does not inhibit the reaction, but the use of ethers such as tetrahydrofuran, dioxane, etc., are preferable. The reaction temperature and time are not especially restricted, but the reaction is generally carried out at room temperature for 10-18 h.

If the protective group for the hydroxyl group is an aralkyl or aralkyloxycarbonyl group, it can generally be removed by allowing it to come into contact with a reducing agent. For example, the catalytic reduction reaction is carried out at room temperature using a catalyst such as palladium-carbon, platinum, Raney nickel, etc. The reaction is carried out in the presence of a solvent, and, as a solvent usable in this reaction, there is no special restriction as long as it is not involved in the reaction, For example, there are alcohols such as methanol, etc., ethers such as tetrahydrofuran, dioxane, etc.,

In addition, it is also possible to remove the protective group using aluminum chloride-sodium iodide or an alkylsilyl halide such as trimethylsilyl iodide, etc. The reaction is carried out in the presence of a solvent. As a reaction solvent, any solvent is usable as long as it is not involved in the reaction, but preferably there are nitriles such as acetonitrile, etc., halogenated hydrocarbons such as methylene chloride, chloroform, etc., and their mixtures. The reaction temperature is different depending on the starting materials, etc., but in general, it is in the range of 0-50°C.

Incidentally, aluminum chloride-sodium iodide is optimally used.

If the protective group of the hydroxyl group and/or mercapto group is an aliphatic acyl group, aromatic acyl group or alkoxycarbonyl group, the compound may be treated with a base in the presence of a solvent to remove the protective group. As a base usable in this case, any base is usable without any special restriction as long as it is not involved in the reaction, but preferably the reaction is carried out using a base selected from metal alcoholates, aqueous ammonia, alkali metal carbonates such as sodium carbonate, potassium carbonate, etc., alkali metal

hydroxides such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc., and concentrated ammonia-methanol. As a solvent usable in this case, any solvent conventionally usable for hydrolyses is usable without any special restriction, and preferably, there are water, alcohols such as methanol, ethanol, n-propanol, etc., ethers such as tetrahydrofuran, dioxane, etc., and their mixtures with water. The reaction temperature and time are different depending on the starting materials, base used, etc., with no special restriction, but, to inhibit side reactions, the reaction is generally carried out at a temperature in the range of 0°C-150°C for 1-10 h.

If the protective group for the hydroxyl group is an alkoxymethyl group, tetrahydropyranyl group, tetrahydrothiopyranyl group, tetrahydrofuranyl group, tetrahydrothiofuranyl group or substituted ethyl group, the protective group can generally be removed by simply treating with an acid in a solvent. As an acid usable in this case, there are preferably hydrochloric acid, acetic acid-sulfuric acid, p-toluenesulfonic acid, acetic acid, etc., and it is also possible to use a strongly acidic cation exchange resin such as Dowex 50W. As a solvent usable in this case, any solvent as long as it is not involved in the reaction is usable without any special restriction, and preferably there are water, alcohols such as methanol, ethanol, etc., ethers such as tetrahydrofuran, dioxane, etc., and their mixtures with water. The reaction temperature and time are different depending on the starting materials, acid used, etc., with no special restriction, but the reaction is generally carried out at a temperature in the range of  $0^{\circ}C-50^{\circ}C$  for 10 min to 18 h.

If the protective group for the hydroxyl group is an alkenyloxycarbonyl group, it can be removed by treating with a

39

base under the same conditions as those used for the above removal reaction if the protective group for the hydroxyl group is an aliphatic acyl group, aromatic acyl group or alkoxycarbonyl group.

Incidentally, in the case of an allyloxycarbonyl group, the method using vanadium and triphenyllphosphine or nickel tetracarbonyl is convenient, and the reaction can be carried out with few side reactions.

/15

Incidentally, if the above procedures for removing the protective group for the hydroxyl and/or mercapto group are carried out, the protective group for the amino group may be simultaneously removed.

The above reaction for removing the protective group for the hydroxyl, mercapto and amino groups may be carried out successively with no particular order.

If the protective group of the amino group is a silyl group, the same removal reaction as that described above for the removal of a silyl group when it is a protective group for the hydroxyl group may be carried out.

If the protective group for the amino group is an aliphatic acyl group, aromatic acyl group, or alkoxycarbonyl group, it can be removed by treating the compound with an acid or base in the presence of an aqueous solvent. As acids usable in this case, there are hydrochloric acid, sulfuric acid, phosphoric acid and hydrobromic acid, and as a base, any base may be used with no special restriction as long as it does not affect other portions of the compound, but preferably there are alkali metal carbonates such as sodium carbonate, potassium carbonate, etc., alkali metal hydroxides such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc., and concentrated ammonia-methanol for carrying out the reaction.

and preferably there are water, alcohols such as methanol, ethanol, n-propanol, etc., ethers such as tetrahydrofuran, dioxane, etc., and their mixtures with water. The reaction temperature and time are different depending on the starting materials, base used, etc., with no special restriction, but to inhibit the side reactions, the reaction is generally carried out at a temperature in the range of 0°C-150°C for 1-10 h.

If the protective group for the amino group is an aralkyl or aralkyloxycarbonyl group, the same reaction is used in the removal reaction as when the protective group for the hydroxyl group is an aralkyl group or aralkyloxycarbonyl group described above.

If the protective group for the amino group is an alkenyloxycarbonyl group, it can generally be removed by treating with a base and carrying out the same reaction as the removal reaction when the protective group for the amino group is an aliphatic acyl group, aromatic acyl group or alkoxycarbonyl group. Incidentally, in the case of an aryloxycarbonyl group, the removal method using palladium and triphenylphosphine or nickel tetracarbonyl is convenient, and the reaction can be carried out with few side reactions.

After completing the reaction, the desired compound of this invention is collected from the reaction mixture using conventional procedures. For example, the reaction mixture is suitably neutralized, and, if there is any insoluble component, it is filtered off. Subsequently, an organic solvent not miscible with water is added to carry out washing with water, and the solvent is distilled off. If necessary the desired compound of

this invention obtained can be further purified by carrying out, for example, recrystallization, reprecipitation, chomatography, etc.

Effects

In vitro  $H^{\dagger}K^{\dagger}$ -ATPase inhibitory activity

A microsome fraction prepared from the fresh fundus gland of from pigs using the method of Saccomani [J. Biol. Chem., 251, 7690 (1976)] was used as an  $\ensuremath{\text{H}^{^{+}}}\xspace{-}\text{ATPase}$  enzyme sample. To 10  $\mu L$ of a solution prepared by dissolving a test compound in dimethyl sulfoxide, 0.9 mL of 40 mM Tris-acetic acid buffer solution (2 mM magnesium chloride, 20 mM potassium chloride, pH 7.4) containing 20-40 µg of the enzyme sample, and the reaction was carried out at  $37^{\circ}\text{C}$  for 30 min. The enzymatic reaction was initiated by adding 0.1 mL of 20 mM ATP·2Na solution, and the reaction was carried out at 37°C for 8 min. The reaction was stopped by adding 1 mL of a 10% trichloroacetic acid containing 100 mg of activated carbon. The reaction mixture was centrifuged (3,000 rpm for 15 min), and the colorimetric quantitative determination of the inorganic phosphate concentration in the supernatant was carried out using Fiske-Sabbarow's method [J. Biol. Chem., 66, 375 (1925)]. Furthermore, the amount of inorganic phosphate was also determined in the reaction mixture in the absence of 20 mM potassium chloride, and the result was subtracted from the amount determined in the presence of 20 mM potassium chloride to determine the  $H^{\dagger}K^{\dagger}-ATP$ ase activity.

From the results obtained for the control and various concentrations of the test compound, the inhibition rate % was

/16

determined, and the  $H^*K^*$ -ATPase inhibition rate or the 50% inhibition concentration (IC<sub>50</sub>) was determined.

The results obtained are summarized in the following table.

//insert unnumbered table p. 16//

Key: 1 Application example No.

2 Omeprazole

As described above, the novel  $\alpha$ -sulfinyl-substituted acetamide derivative of this invention has an excellent  $H^{\dagger}K^{\dagger}$ -ATPase inhibitory activity showing gastric acid secretion inhibitory action and antiulcer action, and it is a useful as a drug for the digestive system without any toxicity.

The formulation of the compound of this invention is, for example, oral formulation such as tablets, capsules, granules, powders, syrups, etc., or nonoral formulation such as injectables suppositories, etc. These formulations can be prepared using additives such as excipients, binders, disintegrants, lubricants, stabilizers, flavors, etc., and known procedures. The dose is different depending on symptoms, age, etc., but the adult daily dose is generally in the range of 50-200 mg/kg of body weight administered once or divided into several portions.

This invention is specifically explained in detail using application examples as follows.

## Application Example 1

# $\alpha ext{-Benzoimiadzorylsulfinyl-p-methoxyphenylacetamide}$

In 30 mL of methanol, 2.2 g of 2-mercaptobenzoimidazole and 3.4 g of p-methoxyphenylchloroacetamide were dissolved, and 3.4 g of a methanol solution of 28% sodium methoxide was added in drops while cooling over an ice bath. The mixture was stirred at room temperature for 1 h, the crystals precipitated wre collected by filtration and washed with cold methanol and subsequently cold water to obtain 4 g of a sulfide.

Melting point: 206°C Oxidation method (a)

In methanol:methylene chloride (1:2), 2.3 g of the sulfide prepared was dissolved, 2 mL of t-butylhydroperoxide and 100 mg of vanadium(IV)oxyacetylacetate were added, and the mixture was stirred at room temperature for 15 h. The solvent was distilled off under vacuum, the residue was applied to flash chomatography (silica gel), and eluted with methylene chloride to obtain 1 g of the title product.

Oxidation method (b)

The sulfide obtained was dissolved in tetrahydrofuran:methylene chloride:methanol (30:50:15), 1 equivalent of m-chloroperbenzoic acid was used to carry out the oxidation reaction for 10 min, and from the reaction mixture solution, the title product was obtained as a crystal with an isolation yield of 85%.

Melting point: 163-167°C (decomposition) NMR spectrum (60 MHz, deuterated dimethyl formamide)  $\delta$  ppm: 3.74 (3H,s), 4.26 (1H,d, J = 12 Hz), 4.45 (1H, d, J = 12 Hz), 6.6-8.2 (8H,m)

Rf value: 0.25 (methylene chloride:methanol = 20:1)

## Application Example 2

 $\alpha ext{-Benzothiazolylsulfinyl-p-methoxyphenylacetamide}$ 

In 25 mL of dimethyl formamide:tetrahydrofuran (1:1), 2.5 g /17 of 2-mercaptobenzothiazole and 3 g of p-methoxyphenylchloroacetamide were dissolved, 750 mg of 50% sodium hydride was added while cooling over an ice bath, and the mixture was stirred overnight. Ethyl acetate was added, the mixture was washed with water repeatedly for 3 times, subsequently dried over magnesium sulfate, and the solvent was distilled off under vacuum to obtain 4 g of crystal.

Melting point: 127°C

Rf value: 0.45 (cyclohexane:ethyl acetate = 4:1)

300 mg of the sulfide prepared were dissolved in methylene chloride, 0.4 mL of t-butylhydroperoxide and 20 mg of vanadium(IV)oxyacetylacetonate were added, and the mixture was stirred at room temperature overnight. Subsequently, the solvent was distilled off under vacuum, the residue was applied to flash chomatography (silica gel) and eluted with methylene chloride to obtain 150 mg of the title compound.

Melting point: 174-175°C (decomposition)

NMR spectrum (60 MHz, CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  ppm: 3.75 (3H,s), 4.0 (1H,d,

J = 15 Hz), 4.32 (1H,d, J = 15 Hz), 6.8-8.2 (8H,m)

Infrared absorption spectrum (Nujol) v cm<sup>-1</sup>: 1671, 1605, 1550,

1510, 1375, 1225, 1040

Mass spectrum m/e: 346

#### Application Example 3

 $\alpha$ -Benzoimidazolylsulfinyl-3,4,5-trimethoxyphenylacetamide

In 6 mL of dimethyl formamide, 1.2 g of 2-mercaptobenzoimidazole was dissolved, 388 mg of sodium hydride (50%) was added while cooling over an ice bath, and the mixture was stirred for 20 min. Subsequently, 2.1 g of 3,4,5-trimethoxyphenylchloroacetamide was added, and the mixture was stirred at room temperature for 1 h. Ethyl acetate was added, the mixture was washed repeatedly for 3 times, and the solvent was distilled off under vacuum to obtain 1.8 g of a sulfide, which was a coupling [sic; coupled] product.

Melting point: 175°C

In 20 mL of methylene chloride, 373 mg of the sulfide prepared was dissolved, 151 mg of m-chloroperbenzoic acid was added, and the mixture was stirred at room temperature for 4 h. The crystal; precipitated were collected by filtration and washed with cold methylene chloride and ether to obtain 60 mg of the title compound.

Melting point: 185°C

NMR spectrum (60 MHz, deuterated dimethyl formamide)  $\delta$  ppm: 3.70 (3H,s), 3.77 (3H,s), 4.28 (1H,d, J = 15 Hz), 4.50 (1H,d, J = 15 Hz), 7.0-8.2 (6H)

#### Application Example 4

 $\alpha\text{-Benzoimidazolylsulfinyl-3,4,5-trimethoxyphenylpropylamide}$ 

In 25 mL of dimethyl formamide, 1.8 g of 2-mercaptobenzothiazole and 3.8 g of  $\alpha$ -bromo-3,4,5-trimethoxyphenylpropylamide were dissolved, and 600 mg of sodium hydride (50%) were while cooling over an ice bath added. After stirring at room temperature for 2 h, ethyl acetate was added, the organic phase was washed 3 times with water, dried over magnesium sulfate, and the solvent was distilled off under vacuum. The residue was purified by flush chomatography, and 2.8 g of a sulfide, which was a coupling product, was obtained from a fraction corresponding to an Rf value of 0.5 (cyclohexane:ethyl acetate = 1:1).

2.3 g of the sulfide prepared were dissolved 100 mL of methylene chloride and 10 mL of methanol, and, while cooling over an ice bath, 1.52 g of m-chloroperbenzoic acid was added, and the mixture was stirred at room temperature for 5 h. The reaction mixture was washed with an aqueous solution of sodium bicarbonate and subsequently water and dried over magnesium sulfate. The solvent was distilled off under vacuum, the residue was applied to flush cromatography, and 1.5 g of the title compound was obtained from a fraction with an Rf value of 0.25 (cyclohexane:ethyl acetate = 1:1).

Melting point: 215°C (decomposition)

NMR spectrum (60 MHz, CDCl<sub>3</sub> + deuterated methanol)  $\delta$  ppm: 1.64 (3H,d, J = 7 Hz), 4.63 (1H,q, J = 7 Hz), 3.75 (3H,s), 3.72 (3H,s, /18 X 2), 7.2-7.9 (6H)

#### Application Example 5

 $\alpha$ -Benzoimidazolylsulfinyl-(2,6-dimethoxy)pyridine-3-ylacetamide

195 mg 2-mercaptobenzoimidazole and 300 mg of (2,6-dimethoxy)pyridine-3-ylchloroacetamide were dissolved in 5 mL of dimethyl formamide, 62 mg of sodium hydride (50%) were added while cooling over an ice bath. After stirring at room temperature for 3 h, ethyl acetate was added, the organic phase was washed 3 times with water, dried over magnesium sulfate, and the solvent was distilled off under vacuum. The residue was applied to flush chomatography to obtain 300 mg of a sulfide which was a coupling product from a fraction corresponding to an Rf value of 0.6 (methylene chloride:ethyl acetate = 2:1).

300 mg of the sulfide prepared were dissolved in 5 mL of methylene chloride, and while cooling over an ice bath, 151 mg of m-chloroperbenzoic acid was added. The crystal's precipitated after stirring at room temperature for 15 h were collected by filtration and washed with ice-cooled methylene chloride and ether to obtain 160 mg of the title compound.

NMR spectrum (60 MHz, deuterated dimethyl formamide + deuterated methanol)  $\delta$  ppm: 3.82 (3H,s), 3.85 (3H,s), 4.01 (2H,brs), 6.27 (1H,d,J = 8 Hz), 8.19 (1H,d,J = 8 Hz), 7.1-8.0 (4H,m)

## Application Example 6

 $\alpha$ -Benzoimidazolylsulfinyl-(6-methoxy)pyridine-3-ylacetamide

224 mg of 2-mercaptobenzoimidazole and 300 mg of (6-methoxy)pyridine-3-ylchloroacetamide were dissolved in 4 mL of dimethyl formamide, 90 mg of sodium hydride (50%) were added while cooling over an ice bath and the mixture was stirred at room temperature for 5 h. Ethyl acetate was added, the organic phase was washed 3 times with water and dried over magnesium sulfate. The solvent was distilled off under vacuum, the residue was applied to silica gel preparative TLC to obtain 300 mg of a sulfide which was a coupling product from a fraction corresponding to an Rf value of 0.3 (methylene chloride:ethyl acetate = 1:1).

Melting point: 227°C

150 mg of the sulfide prepared were dissolved in 5 mL of tetrahydrofuran, and, while cooling over an ice bath, 0.23 mL of t-butylhydroperoxide and 38 mg of vanadium (IV)oxyacetylacetate were added. After stirring at room temperature for 15 h, the solvent was distilled off, the residue was applied to silica gel preparative TLC to obtain 45 mg of the title compound from a fraction corresponding to Rf value of 0.1 (ethyl acetate).

Melting point: 163°C

NMR spectrum (60 MHz, deuterated dimethyl formamide)  $\delta$  ppm: 3.83

(3H,s), 4.39 (2H,brs), 6.6-8.3 (7H,m)

Infrared absorption spectrum (Nujol) v cm<sup>-1</sup>: 1640, 1460, 1375, 1040